# PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

P. LorenziniPolytech'Nice SophiaDept. Électronique

## Objectifs du cours

- Comprendre l'intérêt des semi-conducteurs dans la réalisation des composants électroniques
- Maîtriser des mécanismes de transports et des phénomènes physiques régissant le fonctionnement des composants discrets de l'électronique.
- Maitriser le fonctionnement DC et AC de la jonction PN

#### Plan du cours (22,5 h – 2/3 contrôles)

- 1. Structure cristalline et cristallographie
- 2. mécanique quantique / ondulatoire : l'équation de Schrödinger
- 3. Les électrons quasi libres : le modèle de Sommerfeld
- 4. Les électrons dans une structure périodique : le modèle de Bloch Brillouin
- Courant dans les solides : cas particulier des semi-conducteurs mécanique statistique : la fonction de Fermi Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann
- 6. Semi-conducteur à l'équilibre
- 7. Dopage des semi-conducteurs
- 8. Semi-conducteur hors équilibre: courant dans les semi-conducteurs Jonction PN

## Références bibliographiques

- C. Kittel, « physique de l'état solide », dunod université, 5° ed., 1983
- H. Mathieu, « Physique des semiconducteurs et des composants électroniques », dunod, 5° ed., 2004
- J. Singh, « semiconductors devices: an introduction »,Mc.Graw Hill, 1994
- D.A.Neamen, « semiconductor physics and devices: basic principles », Mc.Graw Hill, 2003
- Cours de Physique des semiconducteurs, Pr. Rouzeyre, Université de Montpellier II, 1985
- McMurry and Fay, « Chemistry », Prentice Hall; 4th edition (April 7, 2003) (les figures du chapitre 1 proviennent majoritairement de cet ouvrage)

# CHAPITRE 1

Liaison cristalline et cristallographie

#### structure cristalline et cristallographie

- États cristallin et amorphe
- Liaisons cristallines
- Géométrie des cristaux
- Diffraction cristalline Réseau réciproque

## États cristallin et amorphe

- amorphe ⇔ verre
- cristal ⇔ quartz, SiO<sub>2</sub>

#### Distinction:

- <u>Au niveau macroscopique:</u>
  - Si on élève la température du verre, on observe un passage progressif de l'état solide à l'état de liquide sans palier.
  - Pour un cristal, on observe un palier de température dû à une coexistence (changement) de phase.

#### <u>Au niveau microscopique</u>:

- Amorphe : répartition aléatoire des atomes
- Cristal : répartition périodique dans l'espace des atomes.

# États cristallin et amorphe



Amorphe (pas d'ordre) Polycristallin (ordre à courte portée) Cristallin (ordre à longue portée)

#### La liaison cristalline

 Quelles sont les forces qui permettent aux atomes de se lier entre eux et de former telles ou telles structures?

Le but : 
$$U_{cristal} - U_{libre} < 0$$

- Plusieurs paramètres/effets à prendre en compte:
  - Garder les ions chargés positivement éloignés les uns des autres
  - Garder les électrons chargés négativement éloignés les uns des autres
  - Garder les électrons proches des ions
  - Minimiser l'énergie cinétique des électrons en les répartissant



#### Electronégativité

 Electronegativité: c'est la capacité d'un atome à attirer les électrons mis en commun dans une liaison chimique.

La différence d'électronégativité  $\Delta En$  entre deux atomes liés peut être nulle, faible ou grande.

ΔEN ~ 0: les électrons sont égalements répartis
ΔEN ~ 1: les electrons sont plus proches de l'atome le plus électronégatif.

•  $\Delta EN$  est élevé, les électrons sont peu partagés (pas mis en commun)



#### La liaison cristalline

- <u>4 principaux types différents</u>:
  - Liaison métallique
  - Liaison covalente
  - Liaison ionique
  - Liaison de Van der Waals (gaz rares) ou liaison moléculaire

- <u>Un point commun</u>:
  - Les atomes essayent d'avoir leur dernière couche électronique vide ou complète !

#### La liaison métallique

- La majorité des éléments chimiques ont un comportement métallique plus ou moins marqué.
- Construits à partir d'éléments ayant peu d'électrons de valence /à leur période ou niveau d'énergie
- Exemple:
  - Sodium (Na) ⇔ 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>1</sup>
  - Cuivre (Cu) ⇔ 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>10</sup>4s<sup>1</sup>

#### La liaison métallique : le cuivre





#### La liaison métallique

- Les électrons périphériques sont très peu liés à l'atome
- Ce dernier « libère » facilement ce(ces) électron(s)
- Les noyaux constituent alors un ensemble de charges positives positifs à couche externe saturée
- La cohésion est assurée par le nuage électronique chargé négativement
- Liaisons « plutôt » faibles Température



#### La liaison covalente

- Les cristaux appartiennent à la colonne IV du tableau périodique
- Liaison du même type que la liaison hydrogène
- L'Hydrogène:
  - 1 électron périphérique
  - Pour compléter sa couche, il accepterait « bien » un deuxième électron
  - Un deuxième atome d'H va permettre de mettre en commun leur électron périphérique
  - On obtient la molécule H<sub>2</sub>





#### La liaison covalente

- Exemple :le Silicium
  - 4 électrons de valence
  - II « manque » 4 électrons de valence pour compléter sa couche externe
  - Il suffit de « rapprocher » 4 autres Silicium



À la différence de  $H_2$ , une fois les liaisons saturées, les 4 autres Si ont encore des liaisons « pendantes »  $\Leftrightarrow$  ce processus peut continuer  $\Leftrightarrow$  on forme alors un cristal.

#### La liaison covalente

- Énergie plus faible si les électrons se « baladent » autour des <u>2</u> noyaux
- On peut obtenir le même type de résultats avec des composés II-VI ou encore III-V.(voir la suite)



#### Liaison ionique

- Association d'un élément chimique fortement électronégatif (7e<sup>-</sup>) et d'un élément fortement électropositif (1e<sup>-</sup>): ex NaCI
- L'électronégatif accepte un e<sup>-</sup> et devient un ion négatif (Cl<sup>-</sup>), l'électropositif cède son e<sup>-</sup> et devient un ion positif (Na<sup>+</sup>)



(D'après McMurry and Fay)

#### Liaison ionique

- La force de cohésion est due à l'attraction Coulombienne des deux ions ⇔ liaison ionique
- En fait, liaison « identique » à la liaison covalente sauf que les atomes sont très différents (pas la même colonne)
- La frontière covalente/ionique n'est pas brutale: dépend de la nature électronique des éléments associés
  - Col I VII <> essentiellement ionique
  - Col II-VI ⇔ 80% ionique 20% covalente (CdTe)
  - Col III-V ⇔ 60% ionique 40% covalente (GaAs, GaP, InP)
  - Col IV-IV ⇔ essentiellement covalente (Si, Ge)

#### Liaison ionique

- L'électron libéré par le métal Alcalin (Na) est piégé par l'Halogène (CI)
- Aucun électron libéré dans le réseau
- En général les cristaux ioniques sont isolants
- Liaison entre atome très forte 🗇 cristaux très durs

#### Liaison de type Van der Waals

- Ceux sont les cristaux les plus simples
- La distribution électronique = atome libre
- Couches électroniques déjà saturées (col. VIII)
- Les atomes s'empilent de façon la plus dense possible
- Énergie de liaison très faible (qq % de l'énergie d'ionisation de l'atome) cristaux fondent à basse température
- Responsable de la cohésion des molécules

#### Géométrie des cristaux

 Un cristal est constitué par la répétition périodique d'un motif cristallin: c'est la <u>base</u> du réseau.

<ul> <li>pour le Silicium,Ge</li> </ul>	base : 1 seul atome
<ul> <li>Pour le GaAs</li> </ul>	base : 2 atomes
<ul> <li>Pour un crist. moléculaire</li> </ul>	base : Protéine 10 <sup>4</sup> -10 <sup>5</sup>

- On décrit la structure périodique par un réseau: le réseau cristallin
- À 2 Dim: Réticule (net) ⇔ réseau plan
- À 3 Dim: Réseau (Lattice ) ⇔ réseau 3D

at.

#### Géométrie des cristaux

- <u>Postulat de Bravais</u>: il existe dans le cristal un ensemble de points P<sub>n</sub> qui ont exactement le même environnement microscopique que P<sub>0</sub> (le pt origine) ie que le paysage atomique vu de P<sub>n</sub> est le même qu'en P<sub>0</sub> en grandeur <u>et</u> en direction. Cet ensemble de points est un ensemble de points congruents ou sommet du réseau
- <u>Réseau de Bravais</u>: c'est un échantillon de réseau qui montre toutes les translations du réseau. Il y en en 14 différents



#### Repérage des plans cristallins

- <u>Repérage des plans cristallins</u>: les nœuds du réseau peuvent être regroupés sur des ensembles de plans // et équidistants: les plans réticulaires ( dans notre cas, les plans qui contiennent les atomes du réseau)
- <u>Méthode</u> :
  - coordonnées des intersections des plans avec les directions c
    - x<sub>1</sub> (distance / origine = x<sub>1</sub>.a ) en unité de a
    - x<sub>2</sub> (distance / origine = x<sub>2</sub>.b ) en unité de b
    - x<sub>3</sub> (distance / origine = x<sub>3</sub>.c ) en unité de c
  - Prendre les inverses
  - Prendre les plus petits entiers <u>dans le même rapport</u>
  - Exemple:
    - x<sub>1</sub>=4, x<sub>2</sub>=1, x<sub>3</sub>=2
    - <sup>1</sup>/<sub>4</sub> , 1, <sup>1</sup>/<sub>2</sub>
    - 1,4,2





- Nota : si un des indices est négatif, on ajoute une barre sur le dessus  $m{h}$
- h,k,l constituent les indices de Miller

#### Plan cristallin d'indices (h,k,l)



- $A_1, A_2, A_3 : 3 \text{ nœuds} \Leftrightarrow$ plan réticulaire  $\pi$ .  $\overline{OA_i} = p_i \overline{a_i}$
- Soit M (  $\overline{OM} = x_1\overline{a_1} + x_2\overline{a_2} + x_3\overline{a_3}$  ) un point de l'espace direct; il appartient à  $\pi$ , ssi :

$$\frac{x_1}{p_1} + \frac{x_2}{p_2} + \frac{x_3}{p_3} = 1$$

En utilisant les indices de Miller, on arrive à :  $hx_1 + kx_2 + lx_3 = N$ . Si N=2, le plan  $\pi$  est le 2° plan d'indices (h,k,l) après l'origine

#### **Directions cristallines**

- Toute droite passant par 2 nœuds du réseau définit une direction cristalline. On peut la repérer par trois indices *h*,*k*,*l* plus petits entiers ayant même rapport entre eux que les composantes d'un vecteur colinéaire à la droite.
- Notation: [h,k,l]
- <u>Cas particulier</u>: une direction [h,k,l] est orthogonale au plan de même indices (h,k,l) ou encore [h,k,l] est le vecteur axial du plan (h,k,l).

#### Indices de Miller (suite)

 Permet de définir des directions cristallines et l'orientation de plans cristallins:



# Exemples de plans dans un cristal cubique.





#### Les différentes structures cristallines



#### Les différentes structures cristallines



Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille



Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille



Les différentes structures cristallines: notion de multiplicité de la maille



#### Choix des vecteurs primitifs

- Pas unique
- Méthode:
  - a<sub>1</sub> doit être la période la plus courte du réseau
  - a<sub>2</sub> doit être la période la plus courte du réseau non // à a<sub>1</sub>
  - a<sub>3</sub> doit être la période la plus courte du réseau non coplanaire avec a<sub>1</sub> et a<sub>2</sub>



On obtient alors une **cellule primitive** 

#### Le Cubique centré (cc)









a', b', c' relient un sommet aux centres des faces. Ces vecteurs sont

$$\mathbf{a}' = \frac{a}{2} \left( \hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} \right); \quad \mathbf{b}' = \frac{a}{2} \left( \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}} \right);$$
$$\mathbf{c}' = \frac{a}{2} \left( \hat{\mathbf{z}} + \hat{\mathbf{x}} \right).$$

Ils sont séparés par des angles de 60°.

D'après C. Kittel, Dunod, 5°ed.
#### Densité surfacique d'atomes



densité surfacique = 
$$\frac{1+4\times 1/4}{a\times a\sqrt{2}} = \frac{2}{(5\times 10^{-8} cm)^2 \times \sqrt{2}} = 5.66 \times 10^{14} at.cm^{-2}$$

### Le silicium et sa structure« Diamant ».

- Structure cubique CFC
- Deux atomes dans la base
- Identique à 2 CFC décalés de ¼ de diagonale
- Chaque atome a 4 atomes comme plus proches voisins (liaison tétragonale)



#### Le réseau réciproque

#### • A priori:

- tous les phénomènes physiques se déroulent dans l'espace réel (3D) ⇔ c'est l'espace de choix et d'intérêt.
- Mais:
  - Pour plusieurs applications/études dans un espace virtuel : l'espace réciproque.
  - Raisons: pleinement comprises lors de l'étude de la diffraction RX et la structure en bandes d'énergie des cristaux.

- Une des raisons de l'apparition du RR:
  - Structure du cristal périodique densité électronique, potentiel électrostatique,...)
  - Ces propriétés peuvent être définies par les fonctions *ad hoc* qui sont donc elles même périodiques (périodicité du cristal)



f(r+l) = f(r)

- À une dimension:
  - Structure de période a



f(x+l) = f(x) avec  $l = l_1 a$   $l_1$  entire

Décomposition en série de Fourier

$$f(x) = \sum_{n} A_{n} e^{2\pi i n x/a} = \sum_{g} A_{g} e^{igx} \text{ avec } g_{n} = n \frac{2\pi}{a} [g] = m^{-1}$$



- On part des trois vecteurs primitifs du réseau direct RD (l'espace réel) a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>.
- On fait une transformation « simple » pour obtenir trois nouveaux vecteurs primitifs dans le réseau réciproque b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>:

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \wedge a_3}{(a_1, a_2, a_3)} \qquad b_2 = 2\pi \frac{a_3 \wedge a_1}{(a_1, a_2, a_3)} \qquad b_3 = 2\pi \frac{a_1 \wedge a_2}{(a_1, a_2, a_3)}$$

$$b_i a_j = 2\pi \delta_{ij}$$
 avec  $\delta_{ij} = 0$  si  $i \neq j$ ,  $\delta_{ij} = 1$  si  $i = j$ 

#### Construction du réseau réciproque

- À partir de la même origine O du RD, on construit le RR.
- soit N sommet du RR

 $\vec{g} = \vec{ON} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$ 

Soit P sommet du RD

$$\vec{l} = \vec{OP} = \vec{na_1} + \vec{pa_2} + \vec{qa_3}$$

 Le RR n'a pas forcément les mêmes symétries que le RD

$$\overrightarrow{ON}.\overrightarrow{OP} = 2\pi [h\underline{n} + k\underline{p} + lq]$$
  
entier

$$|g| = |ON| = \frac{2\pi}{|OP|} [hn + kp + lq]$$

Les dimensions d'un vecteur du RR:

$$\begin{bmatrix} \vec{b} \end{bmatrix} = \frac{1}{longueur}$$



#### Propriétés du réseau réciproque

Chaque vecteur du RR est normal à un ensemble de plans du RD

$$\vec{g} = g_1 \vec{b}_1 + g_2 \vec{b}_2 + g_3 \vec{b}_3 \quad \vec{g} \cdot \vec{l} = 2\pi (g_1 l_1 + g_2 l_2 + g_3 l_3) = 2\pi N$$

$$\vec{l} = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3 \quad \vec{g} \cdot \vec{l} = 2\pi (g_1 l_1 + g_2 l_2 + g_3 l_3) = 2\pi N$$

- Or g.l représente la projection du vecteur l sur la direction de g, qui à donc une longueur .
- Mais il y a une infinité de vecteurs qui ont la même projection (l'<sub>1</sub> = l<sub>1</sub>-mxg<sub>3</sub>, l'<sub>2</sub> = l<sub>2</sub>-mxg<sub>3</sub>, l'<sub>1</sub> = l<sub>1</sub>+mx(g<sub>2</sub>+g<sub>1</sub>))

$$\vec{g}.\vec{l'} = 2\pi(g_1l_1 + g_2l_2 + g_3l_3) = 2\pi N$$

On a construit un de ces plans

#### Propriétés du réseau réciproque

- Si les composantes de g n'ont pas de facteurs communs, alors |g| est inversement proportionnel à l'espacement (la distance) des plans du réseau normal à g
  - Si (g<sub>1</sub>,g<sub>2</sub>,g<sub>3</sub>) pas de facteurs communs, alors on peut tjs trouver un vecteur du réseau direct *I*" avec des composantes telles que

$$\vec{g}.\vec{l'} = 2\pi(N+1)$$

Donc d'' s'écrit:

$$d'' = \frac{2\pi(N+1)}{|g|} = \frac{2\pi N}{|g|} + \frac{2\pi}{|g|} = d + d_{hkl} \qquad d_{hkl} = \frac{2\pi}{|g|}$$

 De ces deux résultats géométriques, on en déduit que la façon la plus simple pour caractériser un plan cristallin du RD <u>est de prendre sa</u> <u>normale exprimée comme un vecteur du RR.</u>

#### Propriétés du réseau réciproque

Supposons un plan du réseau avec sa normale g

$$\vec{g} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$

tel que  $\vec{g} \cdot \vec{l} = 2\pi [hn + kp + lq] = 2\pi N$ est vérifiée pour tous les points sur ce plan. Si on choisit un point tel que p=q=0, on a<sub>N</sub> n=N/h, donc le plan que l'on a définit coupe l'axe  $\boldsymbol{a_1} \in d_1 = \frac{N}{h}a_1$ . Idem pour d<sub>2</sub> et d<sub>3</sub>.

$$d_{1} = \frac{N}{h}a_{1}, d_{2} = \frac{N}{k}a_{2}, d_{3} = \frac{N}{l}a_{3} \qquad d'_{1} = \frac{N}{h}, d'_{2} = \frac{N}{k}, d'_{3} = \frac{N}{l} \quad \text{En unite des vecteurs de base}$$
Exemple:  $d'_{1} = \frac{2}{3}, d'_{2} = \frac{2}{4}, d'_{3} = \frac{2}{5} \quad (\frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}) \quad (3,4,5) = (h,k,l)$ 

On a les mêmes indices pour g (normal au plan) et pour le plan !



- Soit le cristal parcouru par une onde de nature quelconque:
  - Onde EM (RX, Rγ)
  - Onde sonore (phonons)
  - Onde particulaire (électrons, neutrons)



Les électrons (du nuage électronique) rayonnent dans « tous les sens ». C'est le phénomène de diffusion



- Interférences entre les ondes diffusées:
  - Destructives <> pas de propagation (b)
  - Constructives <> on les < voit >> (a)

Condition de diffraction de Bragg



(a)



- <u>Détermination de la loi de Bragg</u> : méthode élémentaire.
  - On considère les plans cristallins comme des miroirs
  - On calcule la différence de marche (ddm) entre les deux rayons
  - Interférence constructive  $\Leftrightarrow$  ddm = n $\lambda$



in the second se

• *loi de Bragg* : influence sur les vecteurs du RR

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$

$$d_{hkl} \cdot \left| \overrightarrow{ON} \right| = 2\pi$$
  $d_{hkl} = \frac{2\pi}{\left| \overrightarrow{ON} \right|}$  avec  $\overrightarrow{ON}$  vecteur du RR Vecteur période de la rangée [hkl]\*

$$2.\frac{2\pi}{\left|\overrightarrow{ON}\right|}\frac{\sin\theta}{\lambda} = n \quad \text{or le vecteur d'onde } \left|\overrightarrow{k}\right| = \frac{2\pi}{\lambda}, \overrightarrow{1} = \frac{\overrightarrow{ON}}{\overrightarrow{ON}}, \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{1} = \frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta$$

$$2 \cdot \frac{\vec{k} \cdot \vec{1}}{\left| \overrightarrow{ON} \right|} = 2 \frac{\vec{k}}{\overrightarrow{ON}} \frac{\vec{ON}}{\overrightarrow{ON}} = 2 \frac{\vec{k}}{\overrightarrow{ON}} \frac{\vec{ON}}{\vec{ON}} = n$$

$$2\overline{k} = n \overline{ON}$$
, soit encore  $\overline{k} = n \frac{\overline{ON}}{2}$ 

# Cellule unité / cellule de Wigner-Seitz: Première zone de Brillouin



## CHAPITRE 2

Diffraction d'une onde par un cristal Réseau Réciproque Zone de Brillouin

#### Généralités:

- La diffraction d'1 onde ( $k = 2\pi/\lambda$ ) par un cristal intervient dans deux domaines:
  - Cristallographie:
    - Diffraction des Rayons X:

$$E = h \nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{12,4}{E(keV)} \overset{\circ}{A}$$

- Diffraction des Neutrons
- Diffraction des Électrons

Dualité onde / corpuscule (de Broglie)

$$\lambda_{deBroglie} = \frac{h}{p} \left[ E = \frac{p^2}{2m_{n/e}} = \frac{h^2}{2\lambda^2 m_{n/e}} \right] \left[ \lambda_e(\overset{\circ}{A}) = \frac{h}{\sqrt{2m_e}\sqrt{E}} = \frac{12}{\sqrt{E(eV)}} \right]$$

#### Généralités:

 <u>L'objectif de la cristallographie</u>: étudier les directions dans lesquelles l'énergie diffractée est maximale et en déduire la distance entre les plans réticulaires, le nb d'atomes de chaque famille de plans réticulaires, tout cela par la mesure de l'intensité diffusée.

#### Généralités:

#### Le deuxième domaine d'intérêt:

 La physique du solide: on utilise la condition de Bragg (maximum d'intensité diffractée) pour déterminer les λ électroniques qui ne peuvent se propager dans le cristal (elles sont diffractées!). On associe à chacune des ces λ satisfaisant à la loi de Bragg une bande d'énergie pour l'électron qu'on appelle bande interdite (« gap »).

### Loi de Bragg

Méthode élémentaire (voir chapitre précédent)

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda$$

k

N 🧣

|ON|/2



• si k =  $\pm \pi/a$ , il y a diffraction,  $\Leftrightarrow k$  est en bord de <u>zone de Brillouin</u>

#### Loi de Bragg / zone de Brillouin

• Exemple 2: réseau à 2 dimensions



#### zone de Brillouin d'un CFC



http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone\_de\_Brillouin

 <u>Méthode directe</u>: utilisation de la théorie de diffusion des ondes optiques



On suppose une onde plane dans l'espace libre, au point ρ:

$$\vec{F(\rho)} = F_0 \exp(\vec{k}.\vec{\rho} - \omega t)$$

- Onde de vecteur d'onde k, de fréquence angulaire  $\omega$ et de longueur d'onde  $\lambda = \frac{2\pi}{k}$
- On place maintenant le cristal dans le faisceau.
   L'origine O est choisie arbitrairement.
- Hypothèses
  - >Le faisceau incident n'est pas perturbé par le cristal
  - >Pas de perte d'énergie

• l'amplitude du faisceau incident en  $\rho$  est donnée par :

$$F(\vec{\rho}) = F_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{\rho}} e^{-i\omega t} \qquad (3D)$$

• Au point  $\vec{\rho}$ , l'atome va diffuser : onde sphérique. L'intensité diffusée par le point va avoir une amplitude en  $\vec{r}$  donnée par :



• On va négliger par la suite la différence entre 1/r et 1/R

avec 
$$r \approx R - \rho \cos(\rho, \mathbf{R}) \approx R$$

Donc l'onde diffusée s'écrit :

$$F_{diff}(\vec{r}) = fF_0 \frac{e^{i\vec{k}\vec{\rho}}e^{i(\vec{k}\vec{r}-\omega t)}}{r}$$

$$r \approx R - \rho \cos(\rho, \mathbf{R}) \approx R$$

$$F(\vec{r}) = \frac{fF_0 e^{-i\omega t} e^{i\vec{k}\cdot\vec{\rho} + i\vec{k}\vec{R} - ik\rho\cos(\vec{\rho},\vec{R})}}{R} = F(\vec{R})$$

• On va écrire  $i\vec{k} \cdot \vec{\rho} - ik\rho \cos(\vec{\rho}, \vec{R})$  différemment :

$$ik\rho\cos(\vec{\rho},\vec{R}) = ik\rho\cos(\vec{\rho},\vec{k}') = ik'\rho\cos(\vec{\rho},\vec{k}') = i\vec{k}'.\vec{\rho}$$

•  $\vec{k}'$  est un vecteur dans la direction de  $\vec{R}$  de même norme que  $\vec{k}$  (diffusion élastique)

L'équation de diffusion devient :

$$F(\vec{R}) = \frac{fF_0 e^{-i\omega t} e^{i\vec{k}.\vec{\rho} + i\vec{k}\vec{R} - ik\rho\cos(\vec{\rho},\vec{R})}}{R} \qquad F(\vec{R}) = \frac{fF_0 e^{-i\omega t} e^{i\vec{k}\vec{R}}}{R} e^{-i\vec{\Delta k}.\vec{\rho}} \qquad \vec{\Delta k} = \vec{k}' - \vec{k}$$

Si on somme le signal sur l'ensemble des atomes (des sites atomiques):

$$F(\vec{R}) = \sum_{p} \frac{F_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \left[ e^{-i\vec{\Delta k}\cdot\vec{\rho}_p} f_p \right]$$
$$F(\vec{R}) = \frac{F_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \sum_{p} f_p \left[ e^{-i\vec{\Delta k}\cdot\vec{\rho}_p} \right]$$

• L'amplitude peut elle être égale à zéro ?

$$F(\vec{R}) = \frac{F_0 e^{i\vec{k}\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \sum_p f_p \left[ e^{-i\vec{\Delta k}\cdot\vec{\rho}_p} \right]$$

- Si le nombre de sites est élevé (c'est le cas!!), la sommation est non nulle si:  $\rho_p . \Delta k = 2\pi n$
- C'est aussi la définition d'un vecteur du réseau réciproque. Donc ∆k ( ou vecteur de diffusion) doit être un vecteur du réseau réciproque G, pour que l'intensité diffusée soit non nulle.

 Conclusion: la condition d'une forte intensité de diffraction est satisfaite uniquement lorsque le vecteur d'onde est diffusé par un vecteur du réseau réciproque

# Condition de diffraction de Laue (construction d'Ewald)

Diffusion élastique des photons (énergie conservée) ⇔|k|
 =|k'|.



- Nous avons supposé jusqu'ici que le facteur f<sub>p</sub> était le même pour tous les sites et qu'il y avait un seul atome par base. Ce qui est loin d'être le cas ! Il faut donc généraliser la relation:
  - n atomes dans la base
  - $\rho_{\rm p}$  est la position de la cellule unité
  - ρ<sub>i</sub> est la position de l'atome j dans la cellule unité



• Facteur de diffusion  

$$F(\vec{R}) = \frac{F_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \sum_p f_p \left[ e^{-i\vec{\Delta k}\cdot\vec{\rho}_p} \right] \implies \frac{F_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \sum_p \sum_j f_j \exp\left[-i(\rho_p + \rho_j) \cdot \Delta k\right]$$

- On décrit la diffusion de chaque atome j de la base par f<sub>j</sub> (fonction du type d'atome)
- La sommation est donc faite séparément une sur les sites du réseau (4 dans un cfc !) et une sur les atomes de la base (2 dans le cas du diamant !)

$$F(\vec{R}) = \frac{F_0 e^{i\vec{k}\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \sum_p \exp\left[-i\rho_p \Delta k\right] \sum_j f_j \exp\left[-i\rho_j \Delta k\right]$$
  
décrit la structure décrit la base

$$F(\vec{R}) = \frac{F_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} e^{-i\omega t}}{R} \sum_p \exp\left[-i\rho_p \cdot \Delta k\right] \sum_j f_j \exp\left[-i\rho_j \cdot \Delta k\right]$$
  
décrit la structure décrit la base

$$\overrightarrow{\rho_{j}}.\overrightarrow{\Delta k} = \overrightarrow{\rho_{j}}.\overrightarrow{G}$$

$$\overrightarrow{\rho_{j}} = x_{j}\overrightarrow{a} + y_{j}\overrightarrow{b} + z_{j}\overrightarrow{c} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{G} = h\overrightarrow{A} + k\overrightarrow{B} + l\overrightarrow{C}$$

$$\overrightarrow{\rho_{j}}.\overrightarrow{G} = (x_{j}\overrightarrow{a} + y_{j}\overrightarrow{b} + z_{j}\overrightarrow{c}).(h\overrightarrow{A} + k\overrightarrow{B} + l\overrightarrow{C})$$

$$\overrightarrow{\rho_{j}}.\overrightarrow{G} = 2\pi(x_{j}h + y_{j}k + z_{j}l)$$

$$\overrightarrow{\rho_{p}}.\overrightarrow{G} = 2\pi(x_{p}h + y_{p}k + z_{p}l)$$
## Facteur de structure et facteur de forme atomique

 <u>Facteur de forme atomique</u>: représente la façon dont les atomes diffusent les RX. Dépend essentiellement du nuage électronique donc de la nature de l'atome.



# Facteur de structure et facteur de forme atomique

$$S_{hkl} = \sum_{j} f_{j} \exp[-i2\pi(x_{j}h + y_{j}k + z_{j}l)] \sum_{p} \exp[-i2\pi(x_{p}h + y_{p}k + z_{p}l)]$$

Même si la condition de Bragg (Laue) est vérifiée, la périodicité du cristal induit des extinctions ( $S_{hkl} = 0$ ) supplémentaires, plus ou moins fréquentes, en fonction de la structure cristalline.

(hkl)	Р	I	F	Diamant
		h+k+l=2n	h k l même parité	même parité avec
				h+k+l ≠2(2n+1)
	h <sup>2</sup> +k <sup>2</sup> +l <sup>2</sup>	h <sup>2</sup> +k <sup>2</sup> +l <sup>2</sup>	$h^2 + k^2 + l^2$	h <sup>2</sup> +k <sup>2</sup> +l <sup>2</sup>
100	1			
110	2	2		
111	3		3	3
200	4	4	4	
210	5			
211	6	6		
220	8	8	8	8
300,221	9			
310	10	10		
311	11		11	11
222	12	12	12	
320	13			
321	14	14		
400	16	16	16	16
410,322	17			
411,330	18	18		
331	19		19	19
420	20	20		
421	21			
332	22	22		
422	24	24	24	24

# Les rayons X et les méthodes de diffraction.

- <u>Rayons X:</u>
  - Accélération des électrons
  - Bombardement d'une cible (Cu, Mo, Al, …)
  - 2 effets:
    - Ralentissement spectre de freinage continu.
    - Recyclage des photons de freinage ⇔ excitation des électrons de cœur ⇔ thermalisation des électrons des couches supérieures.



## Les rayons X et les méthodes de diffraction.

- <u>Rayons X:</u>
  - Spectre discret: signature de la cible



- Méthode de Laue:
  - Échantillon monocristallin



- Méthode des poudres:
  - Rayons X monochromatiques



1 monocristal ⇔ 1 plan (hkl) présente le « bon » angle de Bragg ⇔ 1 faisceau diffracté



poudre ⇔ monocristaux
 désorientés aléatoirement ⇔ plans
 (hkl) présentant le bon angle de
 Bragg sont portés par un cône

- Méthode des poudres:
  - R: rayon de la chambre de Debye –Scherrer
  - W= $\pi$ R : demi périmètre de la chambre



La mesure de S<sub>1</sub> permet d'en déduire  $\theta$ , l'angle de Bragg

• Méthode des poudres:



Méthode des poudres:

- En fonction de la structure, certaines raies (plans) sont présentes ou non permet de déterminer la symétrie de la structure.
- L'intensité des raies a également son importance.
- Permet de déterminer le(s) paramètre(s) de réseau de la (des) structure(s).
- Ça « marche » aussi pour des structures mixées (cristaux mélangés , voir TD!)

## CHAPITRE 3

Mécanique ondulatoire : l'équation de *Schrödinger* 

### • <u>La matière:</u>

- Position
- Vitesse (quantité de mouvement)

Loi de Newton

Six variables permettent de définir parfaitement l'état de chaque corpuscule

### • <u>La lumière:</u>

- Composante champ électrique
- Composante champ magnétique



On ne peut séparer la radiation en corpuscules maintenus localisés dans l'espace – processus d'interférence et diffraction

- <u>Au début du 20° siècle:</u>
  - Théorie corpusculaire de la matière:
    - « marche » même à l'échelle microscopique
    - Complexité du pb à cette échelle ⇔ mécanique statistique

#### <u>Théorie ondulatoire de la lumière:</u>

- Acceptée depuis Fresnel
- Tous les phénomènes <u>connus</u> de la lumière interprétés
- Équations de Maxwell + ondes radio (Hertz) 
   synthèse optique et électricité

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
  - Rayonnement du corps noir



- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
  - Rayonnement du corps noir



*M. Planck* : Il postule que les échanges d'énergie entre la matière et les radiations ne se font pas de manière continue mais par des quantités indivisibles et discrète: *quanta* d'énergie. Il montre que la relation entre Energie et Fréquence est donnée par:

#### $E=h_V$

*M. Planck* : lie l'énergie et la fréquence ⇔ modes autorisés de plus en plus difficile à peupler.

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
  - Effet photo électrique



- The remarkable aspects of the photoelectric effect when it was first observed were:
- 1. The electrons were emitted immediately no time lag!
- 2. Increasing the intensity of the light increased the number of photoelectrons, but not their maximum kinetic energy!
- 3. Red light will not cause the ejection of electrons, no matter what the intensity!
- 4. A weak violet light will eject only a few electrons, but their maximum kinetic energies are greater than those for intense light of longer wavelengths!

*A. Einstein* : quantification de l'énergie de la lumière (photon)  $\Leftrightarrow E=nhv$ , la lumière comme grain de lumière  $\Leftrightarrow$  *aspect corpusculaire* !!



- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
  - <u>Dualité onde particule</u>: la nature corpusculaire ( effet photoélectrique) de la lumière est acquise , mais la nature ondulatoire est également admise (fentes de Young) !
  - La lumière est composée d'un quantum, une particule quantique qui ne peut être décrite que par les lois d'une mécanique nouvelle: *la mécanique ondulatoire est née*.
  - Suivant l'expérience considérée, la nature ondulatoire de la lumière doit être retenue (propagation de la lumière), dans d'autres c'est l'aspect corpusculaire (interaction lumière – matière).

- De nouvelles expériences / découvertes posent des problèmes d'interprétation:
  - Louis de Broglie: introduction des ondes de matières. (1924)
  - <u>Hypothèse</u>: la dualité onde corpuscule est une propriété générale d'objets <u>microscopiques</u> et la matière, comme la lumière, présente à la fois un aspect ondulatoire et un aspect corpusculaire.
  - Hypothèse confirmée par la diffraction des électrons quelques années plus tard (1927).

RECHERCHES SUR LA THÉORIE DES QUANTA

Par M. Louis de BROGLIE

Annales de Physique - 10° Série - Tome III - Janvier-Février 1925

ondes de matières ⇔ <u>longueur d'onde de de Broglie</u> :

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$$

## La mécanique ondulatoire

#### L'équation de Erwin Schrödinger:

Second Series December, 1926 Vol. 28, No. 6

THE

#### PHYSICAL REVIEW

AN UNDULATORY THEORY OF THE MECHANICS OF ATOMS AND MOLECULES

By E. Schrödinger

1. The theory which is reported in the following pages is based on the very interesting and fundamental researches of L. de Broglie<sup>1</sup> on what he called "phase-waves" ("ondes de phase") and thought to be associated with the motion of material points, especially with the motion of an electron or proton. The point of view taken here, which was first

### La mécanique ondulatoire

#### L'équation de Schrödinger:

Le mouvement d'une particule est décrit par une fonction d'onde  $\Psi(r,t)$  dont le carré représente la probabilité de présence (Born) en un point r. Les fonctions  $\Psi(r,t)$  obéissent à l'équation de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(r,t) + V(r,t)\Psi(r,t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(r,t)}{\partial t}$$

- $\Psi(r,t)$  est la fonction d'onde (peut être une quantité complexe)
- V(r) est l'énergie potentielle (le potentiel par abus de langage) auquel est soumis la particule
- *m* est la masse de la particule
- L'équation de Schrödinger:
  - tient compte à la fois de la notion de quanta (Planck) et de la dualité onde – matière (de Broglie)

### La mécanique ondulatoire

 Un cas particulier qui nous intéresse dans ce cours concerne *les régimes* stationnaires où le potentiel V=V(r) auquel est soumis la particule est indépendant du temps. La méthode de résolution de cette équation consiste à chercher des solutions en séparant les variables temps et espace. On suppose que la fonction d'onde Ψ(r,t) peut s'écrire:

$$\Psi(r,t) = \varphi(r)\chi(t)$$

- $\varphi(\mathbf{r})$  est une fonction de la position uniquement
- $\chi(t)$  est une fonction du temps uniquement
- En injectant cette forme de solution dans l'équation de Schrödinger, on obtient (on passe à une dimension):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\varphi(x)}\frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + V(x) = i\hbar\frac{1}{\chi(t)}\frac{\partial\chi(t)}{\partial t}$$

### L'équation de Schrödinger:



• La relation ci dessus où une fonction du temps est égale à une fonction de l'espace, entraîne que ces deux fonctions sont des constantes. On voit d'autre part que l'équation aux dimensions de la fonction dépendante du temps est [f(t)] = [Énergie]. Il vient alors:

$$i\hbar \frac{1}{\chi(t)} \frac{\partial \chi(t)}{\partial t} = E \qquad \qquad \chi(t) = A e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

• Avec *E*, l'énergie de la particule, qui s'écrit :  $E = \hbar \omega$ 

$$E = \hbar \omega$$

## L'équation de Schrödinger:

• L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\varphi(x)}{\partial x^2} + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x)$$

• avec: 
$$\psi(x,t) = \varphi(x) \exp(\frac{-iE}{\hbar}t)$$

• Conditions aux limites: 
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x)|^2 dx = 1$$

- Continuité de la fonction d'onde
- Continuité de la dérivée première

## L'équation de Schrödinger:



• Onde plane:

$$Ae^{ikx}e^{-i\omega t}$$

Paquet d'ondes:

$$\varphi(x,t) = \int_{k_0 - \Delta k/2}^{k_0 + \Delta k/2} A e^{ikx} e^{-i\omega t} dk$$

• Nous allons montrer que *seul un paquet d'onde* peut être une *représentation correcte d'une particule*.

- Supposons qu'une particule se déplace dans un potentiel constant V(x) =V<sub>0</sub> = cte. La force à laquelle elle est soumise est donnée par F = grad V<sub>0</sub> = 0, c'est à dire que son mouvement est <u>uniforme</u> et donc son <u>énergie E</u> <u>constante</u>. On va maintenant :
  - Chercher des solutions simples de l'E.S
  - Regarder si ces solutions simples correspondent aux domaines physiques
  - Si tel n'est pas le cas, on essaiera une combinaison linéaire des solutions simples car l'E.S est linéaire en φ.

$$-\frac{\hbar^{2}}{2m}\frac{\partial^{2}\varphi(x)}{\partial x^{2}} + V_{0}\varphi(x) = E\varphi(x)$$

$$\frac{\partial^{2}\varphi(x)}{\partial x^{2}} + \frac{2m(E-V_{0})}{\hbar^{2}}\varphi(x) = 0 , E-V_{0} > 0$$

$$\underbrace{\text{Une solution simple de } \varphi(x) \text{ peut être}}_{K} : \varphi(x) = Ae^{ikx}$$

$$e^{ikx}$$

$$e^{\frac{2m(E-V_{0})}{\hbar^{2}}} \text{ soit encore } E = \frac{\hbar^{2}k^{2}}{2m} + V_{0}$$

La question est "Peut on se représenter une particule par cette fonction ?". Il suffit de calculer la probabilité de présence dans l'espace (ou ici à 1 Dim) de cette particule pour répondre à cette question.

```
    Onde plane:
```

$$\psi(x,t) = Ae^{ikx}e^{-i\omega t}$$
$$\left|\psi(x,t)\right|^2 = \left(\psi(x,t)\psi^*(x,t)\right)^2 = \left|A\right|^2 = cste$$



 cette probabilité de présence est indépendante de x et du temps, ce qui est loin d'être « raisonnable » d'un point de vue physique

• On va donc essayer une C.L d'ondes planes centrée sur k<sub>1</sub> c'est à dire un paquet d'ondes depuis k<sub>1</sub> – $\Delta k/2$  et k<sub>1</sub> +  $\Delta k/2$ . La fonction d'onde s'écrit alors:

$$\Psi(x,t) = \int_{k_1 - \Delta k/2}^{k_1 + \Delta k/2} A e^{ikx} e^{-i\omega t} dk$$



Prenons A=cste (hyp)

• à t=0:

$$\Psi(x,0) = \int_{k_1 - \Delta k/2}^{k_1 + \Delta k/2} A e^{ik_1 x} e^{i(k-k_1)x} dk = A e^{ik_1 x} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i(k-k_1)x} d(k-k_1) dk$$

$$\Psi(x,0) = Ae^{ik_1x} \cdot \frac{1}{ix} \left[ e^{i(k-k_1)x} \right]_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} = Ae^{ik_1x} \Delta k \frac{\sin(\frac{\Delta kx}{2})}{\frac{\Delta k}{2}x}$$

 On calcule à nouveau la probabilité de présence en 1 point x:

$$|\Psi(x,0)|^2 = A^2 \Delta k^2 \frac{\sin^2 z}{z^2}$$
 avec  $z = \frac{\Delta k \times x}{2}$ 



$$x_1 = \pm \frac{2\pi}{\Delta k} \implies \Delta x = 2x_1 \approx \frac{4\pi}{\Delta k}$$
$$\Leftrightarrow \Delta x \times \Delta k \approx 4\pi$$

En améliorant la loi d'Amplitude on aurait pu obtenir la relation d'Heisenberg:

$$\Delta x \times \Delta k \approx 2\pi$$

• On se place maintenant à t=t<sub>1</sub>:  

$$\Psi(x,t_1) = \int_{k_1 - \Delta k/2}^{k_1 + \Delta k/2} Ae^{-i\omega_k t_1} e^{ikx} dk = Ae^{ik_1 x} e^{-i\omega_l t_1} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i((k-k_1)x)} e^{i((\omega_k - \omega_l)t_1} d(k - k_1)$$

$$DL: \omega_k = \omega_1 + \left(\frac{d\omega_k}{dk}\right)_{k_1} (k - k_1) + \dots$$

$$\Psi(x,t_1) = Ae^{ik_1 x} e^{-i\omega_l t_1} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i((k-k_1)x)} e^{i((k-k_1)\left(\frac{d\omega_k}{dk}\right)_{k_1} t_1} d(k - k_1)$$

$$posons \quad x' = x - \left(\frac{d\omega_k}{dk}\right)_{k_1} t_1 \Rightarrow \Psi(x,t_1) = Ae^{ik_1 x} e^{-i\omega_l t_1} \int_{-\Delta k/2}^{\Delta k/2} e^{i((k-k_1)x)} d(k - k_1)$$

$$\Psi(x,t_1) = Ae^{ik_1 x} e^{-i\omega_l t_1} \times \frac{e^{\frac{\Delta k}{2}x}}{ix} - e^{-\frac{\Delta k}{2}x}} = B\Delta k \frac{\sin \frac{\Delta k}{2}x}{\frac{\Delta k}{2}x} \operatorname{avec} \frac{\Delta k}{2} x = \frac{\Delta k}{2} x - \frac{\Delta \omega}{2} t_1$$

• On obtient alors le même résultat qu'à t=0 mais pour x'=0, ie



La vitesse de la particule =  $v_g$  = vitesse de groupe qui est calculée au centre du paquet d'onde:

$$v_g = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_1}$$

## Vitesse de phase/ vitesse de groupe

• Dans le cas d'une onde plane, la vitesse considérée est la vitesse de propagation de plans en phase ou vitesse de phase:

 $v_{\varphi} =$ 

 $v_{\varphi} =$ 

. . . .

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} \quad (k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{v_{\varphi}T} = \frac{\omega}{v_{\varphi}})$$
d'après de Broglie  $(p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hk}{2\pi} = \hbar k)$ 

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = \frac{E}{p/\hbar} = \frac{E}{p} = \frac{E}{\hbar k} \text{ or } E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{\omega}{k}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

$$ightarrow = \frac{1}{2} \frac{\hbar k}{m} + \frac{V_0}{\hbar k} = \frac{1}{2} \frac{p}{m} + \frac{V_0}{p}$$

## Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

- Le puits de largeur a et de potentiel infini:
  - « représente » l'exemple classique d'une particule liée.



## Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

• Le puits de largeur a et de potentiel infini:



## Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

• La marche de potentiel:

Région I:


# Mécanique ondulatoire: exemples d'applications

- La marche de potentiel:
  - $A_2 = 0$  (divergence)
  - Calcul du coefficient de réflexion:

Flux de particules réfléchies (cm<sup>-2</sup> s<sup>-1</sup>)

$$R = \frac{v_r}{v_i} \frac{B_1 B_1^*}{A_1 A_1^*} = \frac{v_r}{v_i} \left| \frac{B_1}{A_1} \right|^2$$

 dans la région I, V=0 ⇔ l'énergie est l'énergie cinétique

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2}mv^2\right)} = \frac{mv}{\hbar} \implies v_i = v_r = \frac{\hbar}{m}k$$





 $\varphi_2(x) \neq 0 \iff$  la particule (à la différence de la méca classique) peut s'y trouver

# Mécanique ondulatoire: exemples d'applications



Facteur de transmission:

$$T = \frac{v_t}{v_i} \frac{A_3 A_3^*}{A_1 A_1^*} = \frac{A_3 A_3^*}{A_1 A_1^*} = \frac{4E(V_0 - E)}{4E(V_0 - E) + V_0^2 sh^2 \left[\sqrt{2m(V_0 - E)}a/\hbar\right]} \neq 0$$
  
C'est l'effet tunnel (T~78% avec 1 électron, E=V\_2/2=1ev et a=1Å)

# CHAPITRE 4

Les électrons libres : le modèle de *Sommerfeld* 

# Électron libre

• Électron libre  $\Leftrightarrow$  potentiel (énergie) est nul partout  $\Leftrightarrow$  V(x)=0:

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \varphi(x) = 0$$

• Solution de cette équation différentielle peut se mettre sous la forme:

$$\varphi(x) = A \exp\left[\frac{i\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right] + B \exp\left[-\frac{i\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right]$$

• Soit:

$$\psi(x,t) = \varphi(x) \exp(-i\frac{E}{\hbar}t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(x\sqrt{2mE} - Et)\right] + B \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(x\sqrt{2mE} + Et)\right]$$

# Électron libre

$$\psi(x,t) = \varphi(x) \exp(-i\frac{E}{\hbar}t) = A \exp\left[\frac{i}{\hbar}(x\sqrt{2mE} - Et)\right] + B \exp\left[-\frac{i}{\hbar}(x\sqrt{2mE} + Et)\right]$$

$$+ x$$

- Supposons (simplicité!) que B=0 ⇔ onde se propageant uniquement vers les x>0:
  - Vecteur d'onde:  $k = 2\pi/\lambda$
  - Longueur d'onde:  $\lambda = h / \sqrt{2mE}$
  - Énergie:  $E = \hbar^2 k^2 / 2m$  E(k) c'est une parabole
  - Probabilité de présence: cste =AA<sup>\*</sup> ⇔ en accord avec Heisenberg (k défini=> x indéfini) ⇔ réalité physique :Paquet d'ondes

113

- A. Sommerfeld considère 1 cristal unidirectionnel (1D) de longueur L
- Les électrons sont liés au cristal par les forces d'attraction Coulombiennes.
- Les électrons sont piégés ⇔ ils ne peuvent sortir



- Simplification: on se rapproche de la réalité en considérant que la fonction d'onde associée à l'électron s'annule aux limites (±L/2) <> les électrons ne peuvent s'échapper du cristal
- Démarche:
  - On cherche des solutions de l'E.S
  - On ne garde que celles qui satisfont les conditions de continuités
  - On forme un paquet d'ondes avec les conditions aux limites pour représenter l'électron.

• Solution en région 2 (idem électron libre):

$$\frac{\partial^2 \varphi(x)}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \varphi(x) = 0 \qquad \varphi(x) = A e^{ikx}$$

- Conditions aux limites:
  - Réelles: s'annulent en ± L/2

$$\frac{Ae^{ikx} + cc}{2} \qquad \qquad \frac{Ae^{ikx} - cc}{2} \\ \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ A\cos(kx) \qquad \qquad A\sin(kx)$$



$$\cos k \frac{L}{2} = 0 \Longrightarrow k = (2p+1)\frac{\pi}{L} \Longrightarrow \Delta k = \frac{2\pi}{L}$$
  
• Solutions en sinus  
$$\sin k \frac{L}{2} = 0 \Longrightarrow k = p\frac{2\pi}{L} \Longrightarrow \Delta k = \frac{2\pi}{L}$$

*Le vecteur d'onde est quantifié ⇔ l'énergie l'est également* 





- Conditions cycliques de Born von Karmann:
  - L'idée est de considérer qu'à l'échelle de la longueur d'onde électronique, la dimension du cristal est infinie unidimentionnel de longueur L à un cercle de périmètre L : on « oublie » les conditions aux limites?
  - La situation en *x* et en *x*+*L* est identique:

$$e^{ikx} = e^{ik(x+L)}$$
$$e^{ikL} = 1 \Longrightarrow kL = p \times 2\pi$$
$$\Longrightarrow k = p \frac{2\pi}{L}$$

Même résultat: il y a encore quantification de k donc de E

### Modèle de Sommerfeld

- L'électron de Sommerfeld:
  - Soit l'électron en k<sub>0</sub>: L est de l'ordre de 10<sup>8</sup>Å (1 cm) ⇔ on admet que le paquet d'onde de largeur ∆k, constitue un pseudo continuum car:

$$\Delta k = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{10^8} \approx 10^{-7} \text{ /A}$$

• Vitesse de l'électron:

$$v_g = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_{k_0}$$
 or  $E = \hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ 

$$\Rightarrow v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}$$

1 1





 $\Leftrightarrow$  Entre t et t+dt => $dE=F.v_{q}.dt$ 

 $\Leftrightarrow$  Si E change, k change  $\Leftrightarrow$  la valeur centrale de k<sub>0</sub> a changé (-).

$$dE = F \times v_g \times dt = \left(\frac{dE}{dk}\right)_{k_0} dk = F \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE}{dk}\right)_{k_0} dt$$
$$\implies F = \hbar \frac{dk_0}{dt} = \frac{dp_0}{dt}$$

### Modèle de Sommerfeld

L'électron de Sommerfeld:

Accélération de l'électron:

 $\frac{F}{m} = \frac{dv_g}{dt} = \gamma \quad \text{ici} \quad \overrightarrow{F} = -\overrightarrow{gradV_0} + F_{ext}$   $(=0, V_0 = \text{cste}) \quad -qE_{elec}$  $\frac{dv_g}{dt} = -qE_{elec} \quad \text{et} \quad v_g = \left(\frac{d\omega}{dk}\right)_L = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{dE}{dk}\right)_L$  $\frac{dv_g}{dt} = \frac{dv_g}{dE}\frac{dE}{dt} = \frac{dv_g}{dE}\frac{dE}{dk}\frac{dk}{dt} = \gamma$  $\gamma = \frac{1}{\hbar} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0} \frac{dk}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0} F = \frac{F}{m}$  $\widehat{F} = \hbar \frac{dk_0}{dk_0}$ 

Si on appelle:  

$$\frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0} \quad \text{car } E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V_0$$

$$\int$$

$$\int$$

$$\frac{dv_g}{dt} = \gamma = \frac{F}{m} \quad \text{avec } \frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \left( \frac{d^2 E}{dk^2} \right)_{k_0}$$

#### Modèle de Sommerfeld

$$\frac{dv_g}{dt} = \gamma = \frac{F}{m} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{m} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2}\right)_{k_0}$$

<u>Nota</u>: la relation *F=mγ* est toujours vraie. La masse calculée ainsi n'est la masse de la particule que si *V=V₀=cste*, ie que les forces résultantes sont égales aux forces extérieures. Pour un potentiel *V(x)* non constant, la relation est identique à condition de remplacer la masse par *une masse efficace* ( ou effective m\*) qui traduira une réponse (inertie) différente de la particule (voir plus loin!).

# Théorie ondulatoire appliquée aux atomes: l'atome de Bohr – Sommerfeld

- Atome à un électron (Hydrogène):
  - Noyau « lourd », chargé positivement (proton)
    - Il est ~ fixe
  - Électron « léger », chargé négativement
  - Attraction coulombienne entre proton et électron:

• *e* : charge de l'électron  
• 
$$\varepsilon_0$$
 : permittivité du vide  
 $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 



Équation de Schrödinger à 3 dimensions

• Équation de Schrödinger à 3 dimensions (C. sphériques)

$$\nabla^2 \varphi(r,\theta,\phi) + \frac{2m_0}{\hbar^2} (E - V(r))\varphi(r,\theta,\phi) = 0$$

• Soit:



$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) + \frac{2m_0}{\hbar^2}(E - V(r))\varphi = 0$$

• On applique la technique de séparation des variables:

$$\varphi(r,\theta,\phi) = R(r).\Theta(\theta).\Phi(\phi) \qquad \text{Fonction de } \phi$$
• On obtient:  

$$\frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) \left( \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + r^2 \sin^2 \theta \frac{2m_0}{\hbar^2} (E-V) = 0$$

• On pose

$$\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} = -m^2 \quad \Longrightarrow \quad \Phi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \text{ avec } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- Si on poursuit la résolution (*hors de propos pour ce cours*) pour les 2 autres fonctions, on introduit en plus de *m* deux autres constantes *l* et *n*: on appelle ces entiers les nombres quantiques:
  - *n*= 1, 2, 3,... ⇔ *nb* quantique principal
  - *l*= *n*-1, *n*-2,..., 0 ⇔ *nb* quantique azimutal
  - |m|=l, l-1, ..., 0 ⇔ nb quantique magnétique
- Résultat majeur:
  - On retrouve les énergies quantifiées de l'atome d'hydrogène

$$E_{n} = -\frac{m_{0}e^{4}}{(4\pi\varepsilon_{0}\hbar^{2})^{2}2n^{2}} = -\frac{R_{y}}{n^{2}} = -\frac{13.6}{n^{2}}eV$$

http://scienceworld.wolfram.com/physics/HydrogenAtom.html

 L'énergie est quantifiée et la distance proton – électron est donnée par le rayon de Bohr a<sub>0</sub>

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_0e^2} = 0,529 \stackrel{0}{\text{A}} \text{ pour l'Hydrogène}$$

- *Terminologie courante*:
  - État s I=0
  - État p l=1
  - État d l=2
- États électroniques:
  1s 2s 2p 3s 3p 3d ...



# Le modèle de Sommerfeld

#### • Bilan:

- Compréhension de la chaleur spécifique
- Loi d'Ohm (on verra plus loin)

• ...

 Ne permet pas d'expliquer la différence entre un conducteur (métal) un semiconducteur et un isolant

$$\frac{\sigma_{m\acute{e}tal}}{\sigma_{isolant}} \approx 10^{52} \ !!!$$





Il doit y avoir « quelque part » dans le modèle une approximation grossière !



# CHAPITRE 6

Les électrons dans une structure périodique : le modèle de Bloch - Brillouin

# plan

- Formation des bandes d'énergie
- Introduction de la périodicité du cristal
- Le pseudo vecteur d'onde
- Ondes de Bloch
- Modèle de Kronig-Penney
- Diagramme d'énergie dans l'espace des k



- Modèle qualitatif pour le Silicium:
  - Structure électronique (14 électrons)
    - 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>2</sup>





 La largeur de la bande interdite dépend (entre autre) de la distance inter atomique a<sub>0</sub>



- Modèle « théorique » faisant appel à la mécanique quantique et l'éq. de Schrödinger.
  - Que doit on rajouter par rapport au modèle de Sommerfeld pour arriver à comprendre la notion de bandes d'énergie permises et interdites?

Le potentiel cristallin dans lequel se « balade » l'électron n'est pas constant !







Le potentiel cristallin est périodique, de période *a* (celle du réseau!).

$$V(x) = V(x+a)$$

- <u>Conditions cycliques de BVK</u>: (permet d'ignorer ce qui se passe en bout de l'échantillon de longueur L)
  - Nb d'atomes ?



Le cristal étant périodique de période a, les <u>propriétés du cristal sont les mêmes</u> en x et x+a. Il en est de même pour la fonction d'onde, donc pour la probabilité de présence de l'électron.

$$dP(x) = |\psi(x)|^{2}$$
(1)  

$$dP(x+a) = |\psi(x+a)|^{2}$$
(2)  

$$(1) \equiv (2) \qquad \Rightarrow \psi(x)\psi^{*}(x) = \psi(x+a)\psi^{*}(x+a)$$

 Les deux fonctions d'onde ne peuvent être séparées que par un facteur de phase:

$$\psi(x+a) = e^{i\theta}\psi(x) , \ \psi(x+2a) = e^{i2\theta}\psi(x), \dots$$
$$\Rightarrow \psi(x+Na) = e^{iN\theta}\psi(x) = \psi(x)$$
$$\Rightarrow e^{iN\theta} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \theta = p\frac{2\pi}{N} = p\frac{2\pi a}{Na} = p\frac{2\pi}{L}a$$

- Modification d'écriture: introduction du pseudo vecteur d'onde K.
  - Si on pose  $K = p \frac{2\pi}{L}$ , alors on peut écrire:  $\psi(x+a) = e^{iKa} \psi(x)$
  - *K* n'est pas un vecteur d'onde; il ne traduit que le déphasage entre 2 ondes.
  - K est quantifié. Il prend N valeurs consécutives distante de  $\frac{2\pi}{L}$  et prend les mêmes valeurs à  $\frac{2\pi}{L}$  près.

• Onde de Bloch:

$$\psi(x+a) = e^{iKa}\psi(x) = e^{iK(a+x)}e^{-iKx}\psi(x)$$
  
posons  $u(x) = e^{-iKx}\psi(x) \Leftrightarrow \psi(x) = u(x)e^{iKx}$   
et

$$u(x) = e^{-iKx}\psi(x) = e^{-iK(x+a)}e^{iKa}\psi(x) = e^{-iK(x+a)}\psi(x+a)$$
$$\Rightarrow u(x) = u(x+a)$$

 Les fonctions d'onde stationnaire d'un électron dans un potentiel périodique sont des fonctions de Bloch de la forme (à 1D):

$$\psi(x) = u(x)e^{iKx}$$
  $\forall x$  avec  $u(x) = u(x+a)$ 

- *Différence onde plane / onde de Bloch:* 
  - Onde plane:

$$\phi(x) = Ae^{ikx}$$
  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  et  $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}x$ 

Onde de Bloch:

$$\phi(x) = u(x)e^{iKx}$$
  $K = p\frac{2\pi}{L}$  et  $\varphi = Kx + \underset{inconnu}{\operatorname{arg}(u(x))}$ 

 La fonction d'onde de Bloch doit être injectée dans l'équation de Schrödinger ⇔ la résolution impose de connaître u(x) !

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(u(x)e^{ikx}) + V_0 \times u(x)e^{ikx} = E \times u(x)e^{ikx}$$

 Pour résoudre le problème il faut connaître parfaitement la forme du potentiel cristallin (pas trivial!). Un modèle simplifié devrait nous permettre d'avoir une idée de la structure de bandes d'énergie

# Modèle de Kronig et Penney

R.D. Kronig and W.G. Penney, "Quantum Mechanics of Electrons in Crystal Lattices", Proceedings of the Royal Society London 130, 499 (1931)

> Introduction.—Through the work of Bloch our understanding of the behaviour of electrons in crystal lattices has been much advanced. The principal idea of Bloch's theory is the assumption that the interaction of a given electron with the other particles of the lattice may be replaced in first approximation by a periodic field of potential. With this model an interpretation of the specific heat,\* the electrical and thermal conductivity,† the magnetic susceptibility,‡ the Hall effect,§ and the optical properties|| of metals could be obtained. The advantages and limitations inherent in the assumption of Bloch will be much the same as those encountered when replacing the interaction of the electrons in an atom by a suitable central shielding of the nuclear field, as in the work of Thomas and Hartree.

\* Bloch, 'Z. Physik,' vol. 52, p. 555 (1928).

† Bloch, 'Z. Physik,' vol. 52, p. 355 (1928), vol. 53, p. 216 (1929), and vol. 59, p. 208 (1930); Peierls, 'Ann. Physik,' vol. 4, p. 121 (1930), and vol. 5, p. 244 (1930).

t Bloch, 'Z. Physik,' vol. 53, p. 216 (1929).

§ Peierls, 'Z. Physik,' vol. 53, p. 255 (1929).

|| Kronig, ' Proc. Roy. Soc.,' A, vol. 124, p. 409 (1929).

# Modèle de Kronig et Penney

 On approxime le potentiel périodique cristallin par un potentiel périodique en créneaux.



# Modèle de Kronig et Penney

- Potentiel périodique <> Ondes de Bloch
- Les fonctions ( et leurs dérivées) ne diffèrent que d'un facteur de phase dans la région II et III :

$$\varphi_{III}(x) = \varphi_{II}(x-a)e^{ika}$$

- Électrons liés au cristal  $\Leftrightarrow E < V_0$
- Potentiel V(x) fini partout <> la fonction d'onde et sa dérivée première doivent être continue partout.
- Résolution de l'équation de Schrödinger:
  - <u>Région I (dans le puits):</u>

$$\varphi_I(x) = Ae^{i\beta x} + Be^{-i\beta x}$$
 avec  $\beta = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$   
• Région II (dans la barrière):

$$\varphi_{II}(x) = Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x}$$
 avec  $\alpha = \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}$ 

 <u>Continuité</u> de la fonction d'onde et sa dérivée première en a et en -b: attention au déphasage en -b !

- On obtient un système de 4 équations (2 par la continuité de la fonction d'onde et 2 par la dérivée première) à 4 inconnues (A,B, C et D)
- Solutions non triviales (A=B=C=D=0) ssi le déterminant du système est nul.
- On obtient (laborieux mais <u>faisable</u>!!)

$$\cos k(a+b) = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2\alpha\beta} \sin(\beta a) \sinh(\alpha b) + \cos(\beta a) \cosh(\alpha b)$$
  
Rappel !! : k est le pseudo vecteur d'onde !!

Que fait on de cette équation?

$$\cos k(a+b) = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha\beta} \sin(\beta a) \sinh(\alpha b) + \cos(\beta a) \cosh(\alpha b)$$

- Résolution numérique ou graphique de façon à obtenir une relation entre *E*, *V*<sub>0</sub> et *k* le pseudo vecteur d'onde.
- De façon à se rapprocher de la réalité et rendre plus « visible » la résolution graphique, on fait tendre la barrière de potentiel vers des Dirac ( *b*=>0 et V<sub>0</sub> =>∞), mais avec *b*V<sub>0</sub>=cste finie:

$$P\frac{\sin\beta a}{\beta a} + \cos\beta a = \cos ka \text{ avec } P = \frac{mV_0ba}{\hbar^2}$$

Diagramme E(k)





### Bandes d'énergie

 Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique induit l'apparition de bandes d'énergie séparées les unes des autres par des bandes d'énergie interdite ()).



- Les électrons se « placent » sur les bandes d'énergies permises
- Il n'est pas nécessaire de tracer le diagramme sur tout le domaine de variation de k:
  - Périodicité en  $2n\pi$

 $\cos ka = \cos(ka + 2n\pi) = \cos(ka - 2n\pi)$ 





*Notion de Gap (bande interdite) direct* : ils se produisent alternativement en milieu de zone en k=0 et en bord de zone en k= $\pm\pi/a$  .Chacun de ces gaps est dit direct en k car la discontinuité d'énergie se fait sans changer la valeur de k.

### Limites d'énergie permise



Limite inférieure

# E(k) au voisinage d'un extremum

- Étude de la fonction:  $\frac{dE}{dk} \stackrel{?}{}_{0+\frac{\pi}{2}}$
- On n'a pas de relation directe entre E et k!



On montre (voir TD!) qu'en centre de zone et en bord de zone,

$$\left|\frac{dE}{dk}\right|_{0,\pm\frac{\pi}{a}} = 0$$

#### Masse effective de densité d'états

Au voisinage d'un extremum: (DL à l'ordre 2)



Dans un certain intervalle autour des extrema de bandes, on a le droit de confondre la vraie courbe par une parabole: c'est l'approximation de la masse effective



#### Masse effective de densité d'états

- La masse effective est un paramètre qui relie les résultats de la mécanique quantique aux équations de la mécanique classique (Newton).
- Le fait que la particule se déplace dans un potentiel périodique modifie son inertie masse effective:

$$\frac{dv_g}{dt} = \gamma = \frac{F}{m^*} \quad \text{avec} \quad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{d^2 E}{dk^2}\right)_{k_0}$$

### Signe de la masse effective



<u>1° Règle</u>: la masse efficace en bas de bande est un coefficient positif

• Sommet de bande:  $E_k = E_{Max} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_2^*}$ 

<u>2° Règle</u>: la masse efficace en sommet de bande est un coefficient négatif



- le courant ⇔déplacement de charges
- Nécessité de dénombrer le nombre de charge dans les bandes (conduction ou valence)
- Ce nombre est fonction du nombre d'états énergétiques ou états quantiques disponibles
- Attention: le principe d'exclusion de Pauli

Avant de poursuivre:

Introduction de la notion de spin de l'électron:



 $\varphi(r, \theta, \phi) = R(r) \cdot \Theta(\theta) \cdot \Phi(\phi)$ 

- En plus des trois nombres quantiques (principal, azimutal et magnétique), l'électron possède une propriété supplémentaire qui se traduit par un moment angulaire intrinsèque quantifié (± ½) auquel on attribue un <u>quatrième</u> nb quantique de spin, s, indépendant des 3 autres.
- Principe d'exclusion de Pauli (dans les solides): on ne peut trouver deux électrons dans le solide ayant le même état d'énergie (mêmes nombres quantiques).

Cristal unidimensionnel de longueur L:

- Les états permis pour les électrons sont discrets séparés de  $\Delta k = \frac{2\pi}{r}$
- Autour du minimum ici, on approxime E(k) par:

$$E = E_{\min} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*}$$

 La densité d'états est le nombre de modes (états, places) par unité d'énergie et de longueur (L=1!):

$$g_{1D}(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{\sqrt{2m^*}}{\pi\hbar} (E - E_{\min})^{-1/2} J^{-1}m^{-1}$$



- Cristal 2D de longueur L<sub>x</sub> et L<sub>y</sub>:
- Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
- L'énergie en bord de bande est toujours approximée par:

$$E_{\vec{k}} = E_{\min} + \frac{\hbar^2}{2m^*} (k_x^2 + k_y^2) = E_{\min} + \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m^*}$$

• La densité est alors donnée par:

$$g_{2D}(E) = \frac{dN}{dE} = L_x L_y \frac{m^*}{\pi \hbar^2} J^{-1} \quad \text{ou} \frac{m^*}{\pi \hbar^2} J^{-1} m^{-2}$$

« Surface » d'un 
$$(2\pi)^2$$
  
état élémentaire  $L_x L_y$ 

Indépendant de l'énergie !

- Cristal 3D de longueur  $L_x L_y$  et  $L_z$ :
- Les états permis pour les électrons sont toujours quantifiés.
- L'énergie en bord de bande est toujours approximée par:

$$E_{\vec{k}} = E_{\min} + \frac{\hbar^2}{2m^*} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = E_{\min} + \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m^*}$$

 La densité est alors donnée (L<sub>x</sub>L<sub>y</sub>L<sub>z</sub>=1 ie par unité de volume):



### Densité d'états 3D



Les masses effectives ne sont pas les mêmes et l'approximation de la m\* n'est valable qu'en bord de bande !

162

#### Structure de bande réelle!



#### Structure de bande réelle!





164

# synthèse

- Cristal <> potentiel périodique
  - Apparition de structure en bande d'énergie
  - Notion de bande interdite



Cela suffit il à expliquer la différence entre métal et isolant (ou semiconducteur) ? Suite au prochain chapitre

# CHAPITRE 7

Courant dans les solides : cas particulier des semiconducteurs

# Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin

- Vecteur densité de courant:
  - C'est quoi la densité de courant: c'est un déplacement de charges électriques par unité de temps et de surface

$$\vec{j} = -q\sum_{i} n_i \vec{v_i} = -q\sum_{i} \vec{v_i}$$

• À 1 dim:

avec  $n_i$  le nombre (densité volumique) d'électrons de vitesse  $v_i$ 

$$\overline{j} = -q \sum_{i} \overline{v_i}$$

# Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin

- Contribution des diverses bandes au courant électrique
  - Bande pleine



- Sur chacune des valeurs permises de k<sub>0</sub> on peut former un paquet d'ondes
- La bande est dite pleine si toute les valeurs de k<sub>0</sub> sont utilisées (niveau d'énergie occupé).
- <u>E(k) est paire en k</u> ⇔ E(-k<sub>0</sub>) = E(+k<sub>0</sub>) ⇔ la probabilité de trouver un électron en k<sub>0</sub> ou en -k<sub>0</sub> est identique (démontré chapitre suivant)
- <u>Vitesse de la particule</u>  $v_g = \frac{1}{\hbar} \left( \frac{dE}{dk} \right)_{k_0}$  <u>impaire</u> en k  $\Leftrightarrow v_g(k) = -v_g(-k)$

$$\overline{j} = -q \sum_{i} \overline{v_i} = 0$$
 (la bande est pleine)

# Courant de conduction dans le « cristal » de Bloch - Brillouin

- <u>Règle 1</u>: la contribution au courant électrique d'une bande pleine est toujours égale à zéro.
- <u>Règle 2</u>: la contribution au courant électrique d'une bande vide est égale à zéro.
- <u>Corollaire</u>: le courant électrique est dû aux bandes incomplètement remplies

- Cristal parfait,  $\mathcal{E}_{e|ec}$  = 0 et T uniforme.
  - On est à l'équilibre thermodynamique
  - Les probabilités d'occupation des états d'énergie k et -- k sont identiques

$$\overline{j} = -q\sum_{i}\overline{v_{i}} = 0 \qquad [v_{g}(k) = -v_{g}(-k)]$$

 Résultat non surprenant: pas de cham conduction!



- Cristal parfait,  $\mathcal{E}_{e|ec} \neq 0$  et T uniforme.
  - À t=0, on applique  $\mathcal{E}_{e|ec}$ .
  - Un paquet d'onde qui « avait » auparavant k<sub>0</sub> subit une accélération



• Cristal parfait,  $\mathcal{E}_{e|ec} \neq 0$  et T uniforme.



• Cristal parfait,  $\mathcal{E}_{elec} \neq 0$  et T uniforme.



Bizarre ! Champ électrique constant et courant qui change alternativement de signe en fonction du temps !!

173

- La période de ce courant serait:

$$\hbar \frac{dk}{dt} = -q\varepsilon \qquad \qquad \hbar \frac{2\pi}{a} \frac{1}{T} = -q\overline{\varepsilon} \qquad \qquad \qquad T = \frac{\hbar \frac{2\pi}{a}}{q\overline{\varepsilon}}$$

- Ce résultat n'est pas en cohérence avec les résultats expérimentaux !!!!
- Le cristal n'est pas aussi parfait que cela!!

- Cristal réel,  $\mathcal{E}_{e|ec} \neq 0$  et T uniforme.
  - Le cristal présente un certain nombre d'imperfections
  - ⇔ grandes catégories:
    - Impuretés chimiques
    - <u>Défauts ponctuels intrinsèques:</u>
      - Lacunes
      - Interstitiels
      - Anti-sites
    - Défauts étendus
      - Macles
      - Dislocations
      - Clusters (groupe d'impuretés)
    - <u>Vibration de la chaîne atomique</u> autour de l'équilibre (phonons)

- Cristal réel: conséquence sur les porteurs de charge:
  - Le potentiel de B-B n'est plus exactement périodique:
    - B-B  $v_1(x) = v_1(x+a)$
    - Réel  $v(x)=v_1(x) + \Delta v(x)$  Aléatoire!
  - L'électron dans ce potentiel ⇔ soumis à une force (-grad de v(x))

$$\hbar \frac{dk_0}{dt} = -q\varepsilon - grad(\Delta V(x)) = -q\varepsilon + Force \ al\acute{e}atoire$$

- Cette force imprime des impulsions aléatoires ( = à des forces lors des chocs avec les « impuretés »)
- En moyenne, tout les T (temps moyen entre deux chocs), l'électron change de direction et surtout perd son énergie cinétique ⇔ il acquiert donc en moyenne un « excédent » de vecteur d'onde:

$$k_{0} = k_{0} - q \frac{\varepsilon}{\hbar} \tau \qquad \forall t$$

• Cristal réel,  $\mathcal{E}_{e/ec} \neq 0$  et T uniforme.





 $\overline{j} = q\mu_n n \varepsilon_{elec} \qquad \operatorname{avec} \mu_n = q \frac{\tau}{m_1^*} > 0$   $\overline{j} = \sigma_n \varepsilon_{elec} \qquad \text{Mobilité (cm²/Vs)}$ 

#### C'est la loi d'Ohm

#### <u>Bande presque pleine:</u>

- Astuce: pour calculer la contribution au courant d'une bande presque pleine, on « ajoute » les électrons manquant puis on les « enlève », ce qui va nous permettre d'introduire la notion de trous. Ε
  - N : nb de places (~nb d'atomes)
  - N-p: nb d'électrons dans la bande
  - p: nb de places vides ( de « trous »)





 Règle: la contribution au courant d'une bande presque pleine est obtenue en supposant que les états vides sont effectivement occupés par des porteurs de charges positives +q: des trous. Il suffit de sommer sur le nombre total de trous

Trous: paquet d'ondes de charges positives


## Notion de trous

- Expression de J:
- <u>Nota:</u> pour « arracher » 1 e<sup>-</sup> en (a) il faut plus d'énergie qu'en (b) ⇔ un trou en (a) est plus énergétique qu'en (b). +212

• 
$$\mathsf{E}(\mathsf{e}^{-}) = -\mathsf{E}(\mathsf{h}^{+}) \iff E_{trous} = -E_V + \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} \implies v_g^{trous} = \frac{\hbar k_0}{m^*}$$

• 
$$\mathcal{E}_{\text{elec}} = 0 \iff J = q \left[ \frac{\hbar}{m^*} \sum \overline{k_0} \right] = 0$$

• 
$$\mathcal{E}_{elec} \neq 0 \iff J = q \left[ \frac{\hbar}{m_2^*} \sum_{i=1}^p \left( \overline{k_0} + q \frac{\varepsilon_{elec} \tau}{\hbar} \right) \right] = \frac{q^2 \hbar}{m_2^*} \frac{\varepsilon_{elec}}{\hbar} \tau \times p$$
  
$$J = q \times p \times \mu_p \times \varepsilon_{elec} \quad \text{avec} \quad \mu_p = \frac{q \tau}{m_2^*}$$

 $m^*$ 

\*  $m_2$ 

#### Notion de trous: conduction







(b)

#### Conduction par électrons et trous

- Cas fréquent dans les semiconducteurs:
  - En pratique, dans les semiconducteurs, il existe une bande presque vide que l'on appelle bande de conduction (BC) au dessus d'une bande presque pleine que l'on appelle bande de valence (BV). Elles sont séparées par une bande interdite ( « bandgap ou gap »).

$$\overline{J} = \underline{qn\mu_n \varepsilon} + \underline{qp\mu_p \varepsilon} = \sigma\varepsilon$$

#### Semiconducteur ou isolant?

Comment les différentie on?





#### <u>T=0K ou T≠ 0K</u>



remplie d'électrons, donc qui conduit : c'est un métal.

### Résumé:

#### Métal:

- Très faible résistivité
- Conduit mieux le courant à basse température

#### Isolant:

- Ne conduit pas le courant même à haute température
- « gap » supérieur à 3,5 eV (valeur généralement admise)

#### <u>Semiconducteur:</u>

- « gap » inférieur à 3 eV ( la tendance est à l'augmentation de ce critère!)
- Sa conductivité est une fonction **<u>non monotone</u>** de la température

## CHAPITRE 8

Mécanique statistique : la fonction de Fermi – Dirac et la fonction de Maxwell – Boltzmann

## Les différentes statistiques

- Statistique de Maxwell Boltzmann
  - Particule discernable
    - Molécules de gaz dans une enceinte basse pression
- Statistique de Bose Einstein
  - Particule indiscernable
  - Plusieurs particules sur un même état quantique
    - Photons, Phonons
- Statistique de Fermi Dirac
  - Particule indiscernable
  - 1 seule particule sur un même état quantique (principe d'exclusion de Pauli)
    - Électrons dans les solides

#### Les particules n'interagissent pas entre elles

#### Les différentes statistiques

Méthodes de résolution:



## Maxwell – Boltzmann

- Discernables
- Chaque état peut contenir grand nombre de particules
- L'état d'équilibre est celui le plus probable
  - Soit un état d'équilibre avec n<sub>1</sub> particules dans c<sub>1</sub>, n<sub>2</sub> dans c<sub>2</sub>, ...., n<sub>i</sub> dans c<sub>i</sub>.
  - Quelle est la probabilité d'obtenir cette configuration?

$$P = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_i! \dots} = \frac{n!}{\prod n_i!}$$

- Cette configuration est celle d'équilibre si P ou In(P) est maximum⇔ d(InP)=0
- On obtient (voir par ex. Mathieu)

$$f(E_i) = \frac{n_i}{g_i} = e^{-(E_i - E_F)/kT}$$

 $n_i$ : nb de particules sur  $E_i$  $g_i$ : nb de places (états) sur  $E_i$ 

#### Différence discernable ou non (1 « bille » par case ⇔ Pauli)

#### Discernable



Indiscernable

 $N_i$ : nb de particules sur  $E_i$  $g_i$ : nb de places (états) sur  $E_i$ 

#### indiscernables



 $N_i$ : *nb* de particules sur  $E_i$  $g_i$ : *nb* de places (états) sur  $E_i$  192

#### Statistique de Fermi – Dirac

Même démarche que précédemment



 Si maintenant, on a plusieurs (n) niveau d'énergie, le résultat est le produit de toutes les distributions

Nb de niveau d'énergie  

$$P = \prod_{i=1}^{n} \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

#### Statistique de Fermi – Dirac

Même démarche que précédemment



#### Fonction de Fermi – Dirac



#### Fonction de Fermi – Dirac



#### Influence de la température



Ex: T=300K, si  $E - E_F = 3kT$ , f(E) ?

### Passage FD ⇔ MB ?

- L'utilisation de FD pour les calculs n'est pas tis aisée • Dans quelle mesure MB est suffisant ? • Condition:  $E - E_F \gg kT \implies f_F(E) \approx \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right]$ Si E - E<sub>F</sub> > 3 kT, erreur est de 5%
  - <u>Règle</u>: on confondra la statistique de Fermi Dirac et la statistique de Maxwell – Boltzmann pour tous les niveaux d'énergie tels que | E - E<sub>F</sub> |> 3kT. À T ambiante, kT=25 meV ⇔ | E - E<sub>F</sub> |> 75 meV.

#### Passage FD ⇔ MB



Pour  $E < E_F$ , il est facile de montrer que la probabilité de non occupation 1-f(E) est la même à  $E_F - \Delta E$  que la probabilité d'occupation f(E) à  $E_F + \Delta E$ . Le point f(E) = 0,5 est le centre de symétrie pour la courbe.



## CHAPITRE 10

Le semiconducteur à l'équilibre thermodynamique

## Le semiconducteur à l'équilibre

- C'est quoi l'équilibre?
  - Pas de forces extérieures:
    - Pas de tension appliquée
    - Pas de champ magnétique
    - Pas de gradient de température

# Densité de porteurs de charges dans les SC.

- <u>Question</u>: combien y a t il d'électrons dans la BC et de trous dans la BV dans un semiconducteur à une température T?
- <u>Réponse :</u> (voir chap 9!)

A une énergie E:  

$$n(E) = g_c(E)f(E)$$

$$p(E) = g_v(E)(1 - f(E))$$

• Dans la bande de largeur  $\Delta E$ 

$$n_0 = \int_{Ec \min}^{Ec \max} g_c(E) f(E) dE$$
$$p_0 = \int_{Ev\min}^{Ev\max} g_v(E) (1 - f(E)) dE$$

## Densité de porteurs de charges dans les





204



## Calcul de n<sub>0</sub> et p<sub>0</sub>

 <u>hypothèse</u>: *E<sub>F</sub>* est à plus de 3kT sous la BC et à plus de 3 kT au dessus de BV ⇔ on peut utiliser l'approximation de MB.

• Expression de n<sub>0</sub>:

$$n_{0} = \int_{Ec \min}^{Ec \max} g_{c}(E) f(E) dE = \int_{Ec\min}^{+\infty} \frac{4\pi (2m_{n}^{*})^{3/2}}{h^{3}} \sqrt{E - E_{C}} \times e^{-(\frac{E - E_{F}}{kT})} dE$$
$$n_{0} = N_{C} \exp\left[\frac{-(E_{c} - E_{F})}{kT}\right] \text{ avec } N_{C} = 2\left(\frac{2\pi m_{n}^{*} kT}{h^{2}}\right)^{3/2}$$

## Calcul de n<sub>0</sub> et p<sub>0</sub>

$$n_0 = N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] \text{ avec } N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

$$p_0 = N_V \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right] \text{ avec } N_V = 2\left(\frac{2\pi m_p^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

 $N_c$  et  $N_v$  sont les densité d'états effectives (~ le nombre de places) dans la bande de conduction et la bande de valence respectivement. L'ordre de grandeur est Nc ~ Nv ~ 2.5 x 10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>.

206

#### La loi d'action de masse

 <u>Règle pratique</u>: le produit du nombre d'électrons dans la BC par le nombre de trous dans la BV est donné par:

$$n \times p = N_c N_v \exp(-\frac{E_c - E_v}{kT}) = N_c N_v \exp(-\frac{E_g}{kT}) = n_i^2$$

 <u>Remarque importante</u>: les expressions que nous venons d'établir pour n et p l'ont été en supposant que E<sub>F</sub> distant d'au moins 3kT d'une ou l'autre bande. Ce calcul ne suppose pas que n = p ⇔ la règle n x p = n<sub>i</sub><sup>2</sup> restera vraie lorsque l'on dopera le SC, à condition de respecter la condition sur E<sub>F</sub>. C'est le cas usuel. Dans le cas contraire (exception) on dit que le SC est dégénéré.

# Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque

- Semiconducteur intrinsèque : semiconducteur sans impuretés , *ie* que les niveaux d'énergie permis sont seulement ceux des bandes.
- Les électrons *n* dans la BC proviennent de la BV; ils laissent des trous *p* dans la BV

$$\Rightarrow n = p = n_i \quad \forall T$$



### **Conduction bipolaire**

- La présence d'électrons et trous entraîne une conduction bipolaire dans les SC
- On peut privilégier une conduction par le dopage du semi-conducteur, *ie* l'introduction d'impuretés





#### Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)



(C) PLANE DIAGRAM OF DIAMOND LATTICE WITH BONDS REPRESENTED BY LINES

#### Électrons dans une structure Diamant (ex: Si)



# Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque

• Postulat: *n* = *p* 



# Niveau de Fermi dans un semiconducteur intrinsèque

Quelques valeurs numériques

	$m_c^*/m_o$	$m_v^*/m_o$	$N_{\rm C}$	$N_V$ (10 <sup>19</sup> cm <sup>-3</sup> )	Eg	n <sub>i</sub>
	/ 0					
Si	1,06	0,59	2,7	1,1	1,12	1,5x10 <sup>10</sup>
Ge	0,55	0,36	1	0,5	0,66	2,4x10 <sup>13</sup>
GaAs	0,067	0,64	0,04	1,3	1,43	2x10 <sup>6</sup>
GaN	0,2	1,4	0,223	4,6	3,39	
4H-SiC			1,69	2,49	2,86	
InP	0,073	0,87	0,05	2	1,27	

## Variation $n_i(T)$

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} \exp(-\frac{E_g}{2kT})$$

- Dans un SC intrinsèque:
  - n<sub>i</sub> n'est pas constant
  - *n<sub>i</sub>* est d'autant plus grand que:
    - $E_g$  est petit
    - Température élevée



### Dopage du semiconducteur

- Va permettre de changer et surtout contrôler les propriétés électriques du SC
- Introduction d'impuretés (dopants) qui vont modifier la relation n = p:
  - Impuretés de type donneur ⇔ n > p ⇔ type n
  - Impuretés de type accepteur ⇔ p > n ⇔ type p

La position des espèces chimiques dopantes dans le tableau de Mendeleïev et la position des atomes constituants le réseau cristallin hôte définissent le rôle des impuretés

#### Semi-conducteur intrinsèque

- Variation exponentielle de la densité de porteurs
- Si n<sub>i</sub>>10<sup>15</sup>cm<sup>-3</sup>, le matériau inadapté pour des dispositifs électroniques.

#### Remarque:

- Le produit *np* est indépendant du niveau de Fermi
- *Expression valable même si semi-conducteur <u>dopé</u>*

*SC* à grands « gap » *Type SiC, GaN, Diamant* 

Introduction du dopage
### Dopage du semiconducteur

- Considérons le cas du SC Silicium ( col IV)
  - Introduisons des atomes dopants de la colonne V:
    - Par ex N, As ou P ⇔ 5 électrons périphériques *ie* un de « trop » / au Si.



### Dopage du semiconducteur

- Atome colonne V : analogie avec l'atome d'hydrogène
  - Le « cinquième » électron n'appartient pas à la BV !
  - Le « cinquième » électron n'appartient pas à la BC !
  - Où est il énergétiquement ?
- Modèle de l'hydrogène « modifié »:
  - L'électron ne se déplace pas dans le vide
  - L'électron est affecté d'une masse « effective »

### Niveau d'énergie dus aux impuretés.

• Force  
• Force  
• Force  
• Force  
• Farce  
• Force  
• Force  
• Farce  
• Potentiel  
• Energie  
• Energie  
• Energie  
• Energie  
• Energie  
• Energie  
• Rydberg  

$$E_n = -\frac{mq^4}{2n^2(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{vide}\hbar)^2}$$
  
 $R = \frac{mq^4}{2(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{vide}\hbar)^2} = 13,6eV$ 

### Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.

- Application pour le Silicium ( $\varepsilon_{si}=12$ )
  - Dans notre cas E est l'énergie qu'il faut apporter à l'électron pour l'amener dans la bande de conduction

• 
$$E = E_C - E_D = R_y * / n^2 = R_y *$$

$$R_y^* = 13,6 \frac{1}{(12)^2} \frac{0.5 \times m_0}{m_0} \approx 40 \, meV$$

Expérimentalement on trouve:

• P	=>	44 meV
• As	=>	49 meV
• Sb	=>	39 meV
• Bi	=>	67 meV

### Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.

- <u>Résumé:</u>
  - Tant que le « 5ème » électron lié à P (basse température) ⇔ état d'énergie E<sub>D</sub> et son « orbite » est localisée près de l'atome
  - Lorsque on « l'amène » sur E<sub>C</sub> ⇔ changement de son état quantique ( lié => état quantique décrit par l'onde de Bloch) ⇔ il peut se propager dans tout le cristal ⇔ il participe à la conduction
  - <u>SC composés (« compounds SC)</u>
    - GaAs ou InP (III-V)
      - VI à la place de As => Se, Te
      - IV à la place de Ga => Si, C, Sn
      - $m^*=0.05 m_0 \Leftrightarrow E_C E_D = 5 meV !!$

### Niveau « donneur » dans la Bande Interdite.



- On remarque que l'on a créé des électrons dans la bande de conduction sans la présence de trous dans la bande de valence ⇔ n >> p.
- La BV est pleine ⇔ ne conduit pas!

# Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.

- Considérons le cas du SC Silicium ( col IV)
  - Introduisons des atomes dopants de la colonne III:
    - Par ex B, Al ou Ga ⇔ 3 électrons périphériques *ie* un de « moins » / au Si.



#### Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite. TT. 11 11 11 н LL. 11 11 1.1 11

*État quantique libre* : le niveau de cet état quantique est très proche de la bande de valence. Même calcul que pour le « donneur »

# Calcul de la position du niveau énergétique $E_d$ ou $E_a$

 Le problème « ressemble » au modèle de l'atome d'hydrogène:

$$E_{n} = \frac{m_{0}e^{4}}{2(4\pi\varepsilon_{0})^{2}\hbar^{2}} = \frac{13.6}{n^{2}}eV$$

Introduction du Rydberg
 *« modifié »* :

$$E_d = E_C - 13.6 \left(\frac{m^*}{m_0}\right) \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)^2$$

Semiconductor	Impurity (Donor)	Shallow Donor Energy (meV)	$\begin{array}{c} \text{Impurity} \\ (\text{Acceptor}) \end{array}$	Shallow Acceptor Energy (meV)
GaAs	Si	5.8	С	26
	Ge	6.0	$\mathbf{Be}$	28
	$\mathbf{S}$	6.0	Mg	28
	$\operatorname{Sn}$	6.0	Si	35
Si	Li	33	В	45
	$\mathbf{Sb}$	39	Al	67
	Р	45	Ga	72
	As	54	In	160
Ge	Li	9.3	В	10
	$\mathbf{Sb}$	9.6	Al	10
	Р	12.0	Ga	11
	As	13.0	In	11

Exemple de dopants et leurs énergies

# Niveau « accepteur » dans la Bande Interdite.



$$E_{a} - E_{V} = \frac{13.6}{\varepsilon_{sc}^{2}} \frac{m_{v}^{*}}{m_{0}}$$

- Expérimentalement on trouve:
  - B => 45 meV
  - AI => 57 meV
  - Ga => 65 meV
  - In => 160 meV

+

 $E_c$ 

 $E_a$ 

 $E_{v}$ 

### Statistique des donneurs et des accepteurs • États donneurs:

• Prob. d'occupation un peu différente:

$$f_D(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E - E_F}{kT})}$$

- Le facteur  $\frac{1}{2}$ ?
  - P: 3s<sup>2</sup>3p<sup>3</sup> ⇔ 2 électrons s et 2 électrons p participent à la liaison => 1électron p sur le niveau E<sub>d</sub> (le 5°!). Cet électron possède 1 spin particulier (up ou down).
  - Une fois cet électron « parti », la case ( le niveau) vide peut capturer un spin up <u>ou</u> down ⇔ le mécanisme de capture est augmenté / à l'émission

$$f_D(E) > f(E)$$

### Statistique des donneurs et des accepteurs • États donneurs:

• Densité d'électrons sur E<sub>D</sub> ?

$$n_D = N_D \times f_D(E_D) = \frac{N_D}{1 + \frac{1}{2} \exp(\frac{E_D - E_F}{kT})}$$
  
Soit encore:

$$n_d = N_d - N_d^+$$

# Statistique des donneurs et des accepteurs

- États accepteurs:
  - On ne peut capturer que l'électron qui a le bon « spin » mais on peut libérer n'importe lequel <>

$$f_A(E) = \frac{1}{1 + 2\exp(\frac{E - E_F}{kT})}$$

$$f(E) = \frac{1}{1 + g \exp(\frac{E - E_F}{kT})} \quad \begin{array}{l} \text{g: facteur de dégénérescence} \\ 1 : & \text{intrinsèque} \\ 2 \text{ ou 4: accepteur} \\ \frac{1}{2}: & \text{donneur} \end{array}$$

### Statistique des donneurs et des accepteurs • États accepteurs:

• Densité d'électrons sur E<sub>A</sub> ?

$$n_A = N_A \times f_A(E_A) = \frac{N_A}{1 + 4\exp(\frac{E_A - E_F}{kT})}$$
• Soit encore:

$$p_{A} = N_{A} - n_{A} = N_{A} - N_{A}^{-} = \frac{N_{A}}{1 + \frac{1}{4} \exp(\frac{E_{F} - E_{A}}{kT})}$$

### Ionisation complète et gel des porteurs

- Équation de neutralité:
  - Charges positives = charges négatives

$$e\left[p+N_{D}^{+}\right]=e\left[n+N_{A}^{-}\right]$$

• Simplifions le problème:  $N_A = 0$  (type n)

$$n - p = N_D^+$$

$$N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] - N_V \exp\left[\frac{-(E_F - E_v)}{kT}\right] = \frac{N_D}{1 + 2\exp(-\frac{E_D - E_F}{kT})}$$

## Niveau de Fermi $E_F(T)$

- « découpage » du pb en domaine de température:
  - <u>TBT</u>: on néglige la densité de trous , oui mais jusqu'à quelle température ?

$$n_i \ll N_D \qquad \Leftrightarrow kT \ll \frac{E_g}{2\ln[(NcNv)^{1/2}/N_D]}$$

Ordre de grandeur : kT autour de Eg/10

$$N_C \exp\left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT}\right] - \frac{N_D}{1 + 2\exp(\frac{E_D - E_F}{kT})} = 0$$



# Niveau de Fermi $E_F(T)$

(DL de la racine)

$$E_{F} = E_{D} + kT \ln \left\{ \frac{1}{4} \left[ -1 + \left( 1 + 8 \frac{Nd}{Nc} e^{(Ec - Ed)/kT} \right)^{1/2} \right] \right\}$$
  
• kT<

$$E_{F} = \frac{E_{c} + E_{d}}{E_{c} - E_{d} - E_{$$

$$E_F = E_c - kT \ln \frac{N_C}{N_D}$$

### E<sub>F</sub> fonction de la Température



### Et la densité de porteurs ?

• **BT** 



Freeze out (« gel des porteurs »)



# Variation de la conduction d'un semi-conducteur dopé en fonction de la température



### Distribution à l'équilibre des porteurs

$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_f)}{kT}\right] = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_{fi}) - (E_f - E_{fi})}{kT}\right]$$
$$n_0 = N_c \exp\left[-\frac{(E_c - E_{fi})}{kT}\right] \exp\left[-\frac{(E_{fi} - E_f)}{kT}\right]$$



### Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque





### Niveau de Fermi dans un SC extrinsèque



#### Dopage d'un SC: type *n*



#### Dopage d'un SC: type p



### Concentration de h<sup>+</sup> et d'e<sup>-</sup> à l'équilibre



### Concentration de h<sup>+</sup> et d'e<sup>-</sup> à l'équilibre

Neutralité électrique:

$$n_0 + N_A^- = p_0 + N_D^+$$

• Ionisation totale:

$$n_0 + N_A = p_0 + N_D$$
 avec  $p_0 = \frac{n_i^2}{n_0}$ 

• Soit:

$$n_0^2 - (N_D - N_A)n_0 - n_i^2 = 0$$

• On obtient:

$$n_{0} = \frac{(N_{D} - N_{A})}{2} + \sqrt{\frac{(N_{D} - N_{A})^{2}}{4} + n_{i}^{2}}$$

## Différence E<sub>f</sub> - E<sub>fi</sub>

 Au lieu d'exprimer E<sub>f</sub> en fonction de N<sub>c</sub> et N<sub>v</sub>, on peut écrire:

$$E_{f} - E_{i} = kT \ln\left(\frac{N_{d}}{n_{i}}\right) \text{ type n}$$

$$\frac{1}{1 + 1} \text{ type p}$$

$$E_{i} - E_{f} = kT \ln\left(\frac{N_{a}}{n_{i}}\right)$$

## Différence $E_f - E_{fi}$

 On peut alors exprimer les densité d'électrons et de trous à l'équilibre par:

$$n = n_{i}e^{(E_{F} - E_{Fi})/kT} = n_{i}e^{e\phi_{Fi}/kT}$$
$$p = n_{i}e^{-(E_{F} - E_{Fi})/kT} = n_{i}e^{-e\phi_{Fi}/kT}$$

Équations de Boltzmann

avec:

$$e\phi_{Fi} = E_F - E_{Fi} > 0$$
 type n  
 $e\phi_{Fi} = E_F - E_{Fi} < 0$  type p

# CHAPITRE 11

Le semiconducteur hors équilibre

### Plan:

- Recombinaison et génération
- Courants dans les SC
- Équation de densité de courants
- Équations de continuité
- Longueur de Debye
- Équation de Poisson
- Temps de relaxation diélectrique

#### Phénomènes de Génération - Recombinaison

- Loi d'action de masse:
  - À l'équilibre thermodynamique:  $np = n_i^2$
  - Hors équilibre: apparition de phénomènes de Génération -Recombinaison en excès
    - création ou recombinaison de porteurs : Unité [g]=[r]=s<sup>-1</sup>cm<sup>-3</sup>
  - Taux net de recombinaison:

$$g'-r'=g+g_{th}-r'=g-r$$
 avec  $r=r'-g_{th}$   
externe interne

#### Phénomènes de Génération - Recombinaison



À l'équilibre le taux de génération gest égal au taux de recombinaison rSi T=0K, g = r = 0.



Recombinaison: 2 « chemins » possibles (1)

- Recombinaison directe électron-trou
  - Processus fonction du nombre d'électron et de trous

$$r_p = \frac{\Delta p}{\tau_p}$$
  $r_n = \frac{\Delta n}{\tau_n}$ 

• Exemple: type n +excitation lumineuse en faible injection ( ie  $\Delta n = \Delta p \ll n_0$ )

$$p = p_0 + \Delta p$$
  $n = n_0 + \Delta n \approx n_0$ 

 En régime de faible injection le nombre de porteurs majoritaires n'est pas affecté.

#### Recombinaison: 2 « chemins » possibles (2)

- Recombinaison par centres de recombinaison:
  - En général ces centres se trouvent en milieu de bande interdite
  - · Le taux de recombinaison s'écrit:

où  $\tau_m$  est caractéristique du centre recombinant • Si les 2 processus s'appliquent:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_m} + \frac{1}{\tau_{n(p)}}$$

#### Recombinaison: 2 « chemins » possibles (3)

- Si semi-conducteur peu dopé: on applique SR
- Si semi-conducteur dopé n<sup>-</sup>

$$r_p = \frac{\Delta p}{\tau}$$
 Avec  $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_m} + \frac{1}{\tau_p}$ 

Si région « vide » de porteurs (ex: ZCE)

$$r = \frac{1}{\tau_m} \frac{mp - n_i^2}{2n_i + \chi + \chi} \qquad r = -\frac{n_i}{2\tau_m} < 0$$

Taux net de génération. Création de porteurs
## **Excitation lumineuse**



Type P

Fig. 1.2. Carrier concentration as a function of time before, during, and after an optical excitation pulse. The semiconductor is assumed to be p-type and thus it is  $p_0 >> n_0$ . Electrons and holes are generated in pairs, thus  $\Delta p = \Delta n$ . Under low-level excitation shown here, it is  $\Delta n << p_0$ . In most practical cases the equilibrium minority carrier concentration is extremely small so that  $n_0 << \Delta n$ .

# Recombinaison radiative et non radiative



Fig. 1.5. (a) Radiative recombination of an electron-hole pair accompanied by the emission of a photon with energy  $hv \approx E_g$ . (b) In non-radiative recombination events, the energy released during the electron-hole recombination is converted to phonons (adopted from Shockley, 1950).

#### Recombinaisons de surface



Fig. 1.9. (a) Illuminated p-type semiconductor, (b) band diagram, and (c) minority and majority carrier concentration near the surface assuming unifom carrier generation due to illumination. The excess carrier concentrations are  $\Delta n$  and  $\Delta p$ .

- Courant de conduction: présence de champ électrique
  - Si E=0, vitesse des électrons=vitesse thermique (10<sup>7</sup> cm/s) mais
     => vitesse *moyenne* nulle car chocs (« scattering ») avec le réseau
     + impuretés.
  - Libre parcours moyen (« mean free path »):

$$l = vth.\tau \approx 100 \overset{\circ}{\text{A}}$$

$$\tau \approx 0.1 ps$$

# Vitesse de dérive (« drift velocity »)



- Courant de conduction: présence de champ électrique
  - Entre deux chocs, les électrons sont accélérés uniformément suivant
  - Accélération:

$$\gamma = -qE/m^*$$

• Vitesse: 
$$v = -qE\tau/m^* = \pm \mu E$$

Mobilité:

$$\mu = \left| q \, \tau \, / \, m^* \right|$$

Si : 1500 cm<sup>2</sup>/Vs GaAs: 8500 cm<sup>2</sup>/Vs In<sub>0.53</sub>Ga<sub>0.47</sub>As:11000 cm<sup>2</sup>/Vs

#### • La densité de courant de conduction s'écrit:

• Pour les électrons: 
$$\vec{J}_{cn} = -n\vec{ev_n} = ne\mu_n\vec{E}$$

• Pour les trous: 
$$\vec{J}_{cp} = + p e \vec{v}_p = p e \mu_p \vec{E}$$

• Pour l'ensemble: 
$$\vec{J}_{ctotal} = \vec{J}_n$$
 -

$$\vec{J}_{ctotal} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = (ne\mu_n + pe\mu_p)\vec{E}$$

- Importance de la mobilité sur les composants
  - Mobilité la plus élevée possible
  - => vitesse plus grande pour un même E
  - Facteurs limitants:
    - Dopage
    - Défauts (cristallins, structuraux, ...)
    - Température
    - Champ électrique de saturation + géométrie

#### Variation mobilité en fonction de la température



261

Variation de la mobilité en fonction de la

concentration en dopants



- Vitesse de saturation des électrons
  - La relation linéaire vitesse champ valide uniquement pour:
    - Champ électrique pas trop élevé
    - Porteurs en équilibre thermique avec le réseau
  - Sinon:
    - Au-delà d'un champ critique, saturation de la vitesse
    - Apparition d'un autre phénomène: « velocity overshoot » pour des semiconducteurs multivallée.
    - Régime balistique:pour des dispositifs de dimensions inférieures au libre parcours moyen (0.1µm)

## Vitesse de saturation



# Survitesse dans le cas de SC multi vallées



265

- Courant de diffusion:
  - Origine: gradient de concentration
  - Diffusion depuis la région de forte concentration vers la région de moindre [].
  - 1° loi de Fick:

$$n_D^x = -D_n \frac{dn}{dx}$$
$$p_D^x = -D_p \frac{dp}{dx}$$

nb d'e<sup>-</sup> qui diffusent par unité de temps et de volume (flux)

nb de h<sup>+</sup> qui diffusent par unité de temps et de volume (flux)

 Courant de diffusion: somme des deux contributions (électrons et trous):

• Constante c
$$J_{diff} = e(-n_D^x + p_D^x) = eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$
$$[ ]= cm^2/s.$$

$$D_{n,p}$$

 Courant total: somme des deux contributions (si elles existent) de conduction et diffusion:

$$J_{T} = J_{cond} + J_{diff} = J_{n} + J_{p}$$
$$J_{T} = (ne\mu_{n} + pe\mu_{p})E + e(D_{n}\frac{dn}{dx} - D_{p}\frac{dp}{dx})$$

 D et µ expriment la faculté des porteurs à se déplacer. Il existe une relation entre eux: *relation d'Einstein*:

$$\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e}$$

## Équations de continuité – longueur de diffusion

• G et R altèrent la distribution des  
porteurs donc du courant  
$$A\Delta x \frac{dn(x,t)}{dt} = A \left[ \frac{J_n(x + \Delta x)}{e} - \frac{J_n(x)}{e} \right] - R + G$$

$$A \Delta x \frac{dn(x,t)}{dt} \cong A \frac{dJ_n(x)}{dx} \frac{\Delta x}{e} - R + G$$

$$R = recombination rate in volume A \bullet \Delta x$$

On obtient alors les équations de continuité pour les électrons et les trous:

$$\frac{dn(x,t)}{dt} = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} - r_n + g_n \qquad \frac{dp(x,t)}{dt} = -\frac{1}{e} \frac{dJ_p}{dx} - r_p + g_p$$

## Équations de continuité – longueur de diffusion

• Exemple: cas où le courant est exclusivement du à de la diffusion:

$$J_n(diff) = eD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p(diff) = -eD_p \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dn}{dt} = D_n \frac{d^2n}{dx^2} - \frac{n-n_0}{\tau_n}$$

$$\frac{dp}{dt} = D_p \frac{d^2p}{dx^2} - \frac{p-p_0}{\tau_p}$$

## Équations de continuité – longueur de diffusion

 En régime stationnaire, les dérivées par rapport au temps s'annulent:

$$\frac{d^{2}(n-n_{0})}{dx^{2}} = \frac{n-n_{0}}{D_{n}\tau_{n}} = \frac{n-n_{0}}{L_{n}^{2}}$$
$$\frac{d^{2}(p-p_{0})}{dx^{2}} = \frac{p-p_{0}}{D_{p}\tau_{p}} = \frac{p-p_{0}}{L_{p}^{2}}$$

 $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$ 

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$

Solutions:

$$\Delta n(x) = (n(x) - n_0) = \Delta n(0)e^{-x/L_n}$$



*Longueur de diffusion*: représente la distance moyenne parcourue avant que l'électron ne se recombine avec un trou (qq microns voire qq mm)  $L_n$  ou  $L_p >>$  aux dispos VLSI *R et G jouent un petit rôle sauf dans qq cas précis* (Taur *et al*)

## Equation de Poisson

 Elle est dérivée de la première équation de Maxwell. Elle relie le potentiel électrique et la densité de charge:

$$\frac{d^2 V}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{sc}}$$

• Dans les SC, deux types de charges (fixes et mobiles):



#### Longueur de Debye

• Si on écrit l'équation de Poisson dans un type *n* en exprimant *n* en fonction de :  $\phi_{Fi}$ 

$$\frac{d^2 \Phi_{Fi}}{dx^2} = -\frac{e}{\varepsilon_{sc}} \left[ N_d(x) - n_i e^{e \Phi_{Fi}/kT} \right]$$

• Si  $N_d(x) = N_d = N_d = A_d = A_d = A_d = A_{F_i}$ 

$$\frac{d^{2}\Delta\phi_{Fi}}{dx^{2}} - \frac{e^{2}N_{d}}{\varepsilon_{sc}kT}\Delta\phi_{Fi} = -\frac{e}{\varepsilon_{sc}}\Delta N_{d}(x)$$

#### Longueur de Debye

- Signification physique?
  - Solution de l'équation différentielle du 2° degré:

$$\Delta \phi_{Fi} = A \exp{-\frac{x}{L_D}}$$
 avec  $L_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_{sc} kT}{e^2 N_D}}$ 

 La « réponse » des bandes n'est pas abrupte mais « prend » quelques L<sub>D</sub> ( si N<sub>d</sub>=10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>, L<sub>D</sub>=0.04µm). Dans cette région, présence d'un champ électrique (neutralité électrique non réalisée)

## Temps de relaxation diélectrique

 Comment évolue dans le temps la densité de porteurs majoritaires ?

• Équation de continuité (R et G négligés):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{e} \frac{\partial J_n}{\partial x} \quad \text{or} \quad J_n = \sigma E = E / \rho_n \quad \text{et} \quad \frac{\partial E}{\partial x} = -en / \varepsilon_{sc}$$

d'où

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{n}{\rho_n \mathcal{E}_{sc}} \qquad \text{Solution:} \quad n(t) \propto \exp(-t/\rho_n \mathcal{E}_{sc})$$
$$\tau = \rho_n \mathcal{E}_{sc} \qquad \text{Temps de relaxation diélectrique (10-12 s)}$$

# **CHAP 12**

#### Homo-jonction à semi-conducteur

# **Homojonction PN**

- Composant à réponse non linéaire
- Dispositifs redresseur ou « rectifier devices »
- 2 types pour arriver au « même » résultat:
  - Jonction PN (notre propos)
  - Jonction à contact Schottky (chapitre suivant)

#### Mécanisme de formation de la jonction PN



#### Mécanisme de formation de la jonction PN



279

• Tension de diffusion  $V_D$  ou « built in potential  $V_{B_i}$ »

• Définition : différence de potentiel entre la région N et la région P

$$V_D = V_{BI} = V_N - V_P$$

Equation du courant de trous:  $J_{p}(x) = e \left[ \mu_{p} p(x) E(x) - D_{p} \frac{dp(x)}{dx} \right] = 0$ 

Soit encore

$$E(x) = \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx}$$
 ou

$$\frac{e}{r}\frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{p(x)}\frac{dp(x)}{dx}$$

En intégrant de la région P à la région N:

$$V_D = \frac{kT}{e} \ln(\frac{p_p}{p_n})$$

$$V_D = V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

•Champ, potentiel et largeur de zone d'espace (1)

• Equation de Poisson:

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{sc}}$$

Dans la région N et P:

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = -\frac{e}{\varepsilon_{sc}} N_D \qquad \qquad 0 < x < W_N$$

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = + \frac{e}{\varepsilon_{sc}} N_A \qquad -W_P < x < 0$$



#### •Champ, potentiel et largeur de zone d'espace (2)

Champ électrique E(x)

$$E_n(x) = + \frac{eN_D}{\varepsilon_{sc}} (x - W_N) \quad E_P(x) = - \frac{eN_A}{\varepsilon_{sc}} (x + W_P)$$

■ Continuité du champ en x=0:

$$N_D W_N = N_A W_P$$

$$E_{M} = -\frac{eN_{D}W_{N}}{\varepsilon_{sc}} = -\frac{eN_{A}W_{P}}{\varepsilon_{sc}}$$



#### •Champ, potentiel et largeur de zone d'espace (3)

Potentiel électrique E(x)
$$V_{n}(x) = -\frac{eN_{D}}{\varepsilon_{sc}}(x - W_{N})^{2} + V_{n}$$

$$V_{p}(x) = \frac{eN_{A}}{\varepsilon_{sc}}(x + W_{P})^{2} + V_{p}$$
(a)
$$V(W_{n}) - V(-W_{p}) = V_{bi} = \frac{eN_{D}W_{n}^{2}}{2\varepsilon_{sc}} + \frac{eN_{A}W_{p}^{2}}{2\varepsilon_{sc}}$$

$$W_{p}(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e}\frac{N_{D}}{N_{A}(N_{A} + N_{D})}V_{bi}}$$

$$W_{n}(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e}\frac{N_{A}}{N_{D}(N_{A} + N_{D})}V_{bi}}$$

$$W(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e}\frac{N_{A}}{N_{D}(N_{A} + N_{D})}V_{bi}}$$

$$W(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e}\frac{N_{A}}{N_{D}(N_{A} + N_{D})}V_{bi}}$$

$$W(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e}\frac{N_{D}}{N_{A}(N_{D}}V_{bi}}}$$

$$(a)$$

$$W_{p}(V_{bi}) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e}\frac{N_{D}}{N_{A}(N_{A} + N_{D})}V_{bi}}}$$

$$(b)$$

$$(c)$$

$$V_{bi}$$

$$V_{bi}$$

$$(c)$$

$$V_{bi}$$

$$V_{bi}$$

$$(c)$$

$$V_{bi}$$

$$V_{bi}$$

$$(c)$$

$$V_{bi}$$

$$V_{bi}$$

$$(c)$$

$$(c)$$

$$V_{bi}$$

$$(c)$$

n

v\_

 $-W_N$ 

¥

x

x

۰v

– E<sub>vn</sub>

x

Attention: tout ce que l'on vient de voir était pour V=0. Lorsque la diode est alimentée par une tension V sur P, Vd doit être remplacée par Vbi - V

284

# Jonction PN sous polarisation

 Cette polarisation va rompre l'équilibre entre les forces de diffusion et de conduction: => apparition d'un courant ?

- Hypothèses simplificatrices:
  - ZCE vide de porteurs
  - Faible injection
  - Approximation de Boltzmann
  - > Toute la tension  $V_A$  appliquée sur la jonction
  - Pas de phénomènes de Génération -Recombinaison

# Jonction PN sous polarisation

- Polarisation directe
  - Tension positive sur P
  - Diminution de la tension de diffusion
  - Processus de diffusion prédomine
  - Fort courant



(c)

# Jonction PN sous polarisation

- Polarisation directe
  - Diminution du champ interne par E externe opposé
  - Injection d'électrons de N vers P et Injection de trous de P vers N, donc des minoritaires
  - Fort courant car « réservoir » plein



F<sub>diff</sub> e-

## Jonction PN sous polarisation directe


## Jonction PN sous polarisation inverse

#### **Polarisation Inverse**

- Augmentation du champ interne par E externe dans le même sens
- Injection d'électrons de P vers
   N et Injection de trous de N
   vers P , donc des majoritaires
- Faible courant car
   « réservoir » presque vide



## Jonction PN sous polarisation

À l'équilibre, courant nul ⇔ deux composantes (diff et cond) s'opposent. Pris à part, l'ordre de grandeur de ces composantes 10<sup>4</sup> A/cm<sup>2</sup> (soit 1A pour diode typique) or en faible injection I est de l'ordre de qq mA à qq 10 mA

• Approximation de Boltzmann: L'approximation de Boltzmann consiste à dire que la résultante des courants étant faible devant les composantes de ce courant, on considère que l'on est encore en quasi-équilibre et donc que l'équation du courant est encore valide en remplaçant  $V_d$  par  $V_d - V_a$ :

$$\frac{-e}{kT}\frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{p(x)}\frac{dp(x)}{dx}$$

#### Densité de porteurs injectés à la frontière de la ZCE

• Si Va=0  
• Si Va  
• Si Va  

$$\neq 0 \qquad \frac{p(W_N)}{p_p} = \exp(-\frac{eV_d}{kT})$$

$$\frac{p'(W_N)}{p_p} = \exp(-\frac{e(V_d - V_a)}{kT})$$

$$p'_{n} = p_{n} \exp(\frac{eV_{A}}{kT}) = \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}} \exp(\frac{eV_{A}}{kT}) \qquad n'_{p} = n_{p} \exp(\frac{eV_{A}}{kT}) = \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}} \exp(\frac{eV_{A}}{kT})$$

$$n_{p}' * p_{p} = p_{n}' * n_{n} = n_{i}^{2} \exp(\frac{eV_{a}}{kT})$$

#### Variation de la densité de trous injectés en fonction de Va





#### Distribution des porteurs dans les régions neutres

 Une fois les porteurs injectés, ils vont diffuser dans la région neutre et se recombiner avec les porteurs majoritaires

$$J_{p}(x) = -eD_{p}\frac{\partial p}{\partial x} \Longrightarrow \frac{\partial p}{\partial t} = D_{p}\frac{\partial^{2} p}{\partial x^{2}} - \frac{p - p_{n}}{\tau_{p}}$$

- La distribution va être fonction de la géométrie de la région
- Les paramètres  $^{-x/L_p} + Be^{+x/L_p}$ discriminatoires : la longueur de diffusion  $L_{Dn,p}$  des électrons et des trous et la largeur des régions neutres  $d_{n,p}$



a: région qcq, b: longue, c:courte,

#### Distribution des porteurs dans les régions neutres

• Régions longues ( 
$$d_{n,p} >> L_{p,n}$$
)

$$p'(x) - p_n = p_n (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) e^{(W_N - x)/L_p}$$
$$n'(x) - n_p = n_p (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1) e^{(x + W_p)/L_n}$$

*Régions courtes* (
$$d_{n,p} \ll L_{p,n}$$
)

$$p'(x) - p_n = \frac{p_n}{d_n} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1)(x_c - x)$$

$$n'(x) - n_p = \frac{n_p}{d_p} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1)(x'_c + x)$$

$$\begin{aligned} R\acute{e}gions \ qcq \\ p'(x) - p_n &= \frac{p_n}{sh(\frac{d_n}{L_p})} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1)sh\left[\frac{\left(x_c - x\right)}{L_p}\right] \\ n'(x) - n_p &= \frac{n_p}{sh(\frac{d_p}{L_n})} (e^{\frac{eV_a}{kT}} - 1)sh\left[\frac{\left(x + x_c'\right)}{L_n}\right] \end{aligned}$$

#### Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres

 La distribution connue, on peut facilement calculer le courant qui est un courant de diffusion:

$$J_{p}(x) = -eD_{p} \frac{dp(x)}{dx} \qquad J_{n}(x) = eD_{n} \frac{dn(x)}{dx}$$

Hypothèse : pas de Phénomènes de G-R dans la ZCE

$$J(V) = J_{p}(-W_{p}) + J_{n}(W_{p}) = J_{p}(W_{n}) + J_{n}(-W_{p})$$

• On obtient la formule classique:  $J(V) = J_S(e^{eV/kT} - 1)$ 

> $J_S$  est le courant de saturation de la diode, ou courant inverse théorique

# Courant de porteurs minoritaires dans les régions neutres

Régions courtes

$$J_{S} = \frac{en_{i}^{2}D_{P}}{N_{D}d_{n}} + \frac{en_{i}^{2}D_{n}}{N_{A}d_{p}}$$

Régions longues

$$J_{S} = \frac{en_{i}^{2}D_{P}}{N_{D}L_{P}} + \frac{en_{i}^{2}D_{n}}{N_{A}L_{n}}$$

Régions qcq

$$J_{S} = \frac{en_{i}^{2}D_{P}}{N_{D}L_{P}th(\frac{d_{n}}{L_{P}})} + \frac{en_{i}^{2}D_{n}}{N_{A}L_{n}th(\frac{d_{P}}{L_{n}})}$$

a: région qcq, b: longue, c:courte,





#### Génération – recombinaison dans la ZCE



Génération en inverse

Recombinaison en direct

#### La diode réelle : Phénomènes de générationrecombinaison dans la ZCE

- On affine le modèle ⇔on tient compte de la G-R dans la ZCE
- Mécanisme connu (Shockley-Read)

$$r = \frac{1}{\tau} \frac{pn - n_i^2}{2n_i + p + n}$$

On sait également que p(W<sub>N</sub>)n(W<sub>N</sub>) = p(W<sub>P</sub>)n(W<sub>P</sub>) = n<sub>i</sub><sup>2</sup> exp(<sup>eVa</sup>/<sub>kT</sub>)
 Si on suppose np constant dans la ZCE et >> n<sub>i</sub><sup>2</sup> (en

Si on suppose np constant dans la ZCE et >>  $n_i^2$  (en polarisation directe), le taux r est max pour n=p, soit encore

$$r_{\max} = \frac{n_i}{2\tau} \exp\left(\frac{eV_a}{2kT}\right)$$

La diode réelle : Phénomènes de génération-recombinaison dans la ZCE

 Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s'écrit alors:

$$0 = \frac{1}{e} \frac{dJ_n}{dx} - r \Longrightarrow dJ_n = erdx \qquad \qquad J_{GR} = e \int_{W_P}^{W_N} rdx$$

- En polarisation inverse ( $pn \ll n_i^2$ ), le taux est négatif ( $r = -\frac{n_i}{2\tau} < 0$ ) et devient un taux net de génération
- En polarisation directe , le taux est  $r_{max}$ =cte et le courant est un courant de recombinaisons.

La diode réelle : Phénomènes de générationrecombinaison dans la ZCE

 Le courant de génération recombinaison dans la ZCE s'écrit alors:

$$J_{GR} = J_{GR}^0 \left( \exp(\frac{eV_a}{2kT}) - 1 \right) \qquad \qquad J_{GR}^0 = \frac{en_i}{2\tau} W_T$$

• Le courant global en intégrant cet effet s'écrit:

$$J(V_a) = J_S\left(\exp(\frac{eV_a}{kT}) - 1\right) + J_{GR}^0\left(\exp(\frac{eV_a}{2kT}) - 1\right)$$

Facteur d'idéalité:

$$J(V) = J_0 \left( \exp(\frac{eV_a}{nkT}) - 1 \right)$$

#### Diode en polarisation inverse: claquage de la jonction

- Effet thermique
- Effet Zener:
  - Passage direct de la BV à la BC par effet tunnel (0) si champ électrique supérieur à  $E_{critique}$
- Effet Avalanche:
  - Avant le « tunneling », accélération des électrons qui excitent par impact des électrons de BV vers BC (1,2,3) etc....
- 3 effet d'avalanche n Perçage ou « punchtrough »  $\varepsilon E_c^2$  $V_{BD}$

(0)

(2)

ffet tunnel

( b)

# Jonction en régime dynamique: capacités de la jonction

- Capacité associée à charges
- 2 types de charges dans la jonction
  - Fixes (les dopants ionisés) dans la ZCE
  - Mobiles (les e<sup>-</sup> et h<sup>+</sup>) injectés en direct
- 2 types de capacités
  - Capacité de transition ou de la jonction
  - Capacité de diffusion ou stockage

#### Capacité de transition ou de jonction

Elle est simplement associée à la charge Q contenue dans la ZCE

$$C_T = \left| \frac{dQ}{dV} \right| \qquad \qquad \left| Q \right| = eAN_A W_P = eAN_D W_N$$
$$W_p(V_d + V_A) = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{sc}}{e} \frac{N_D}{N_A(N_A + N_D)}} (V_d - V_A)$$

$$C_{T} = \frac{A}{2} \sqrt{\frac{2e\varepsilon}{(V_{D} - V_{A})} \frac{N_{A}N_{D}}{(N_{A} + N_{D})}} = \frac{A\varepsilon}{W_{T}}$$

#### Capacité de diffusion ou de stockage

- Traduit le retard entre la tension et le courant
- Associée aux charges injectées dans les régions neutres:

 $Q_{Sp} = \tau_p J_p$  $Q_{Sn} = \tau_n J_n$ 

arges  

$$Q_{Sp} = A \int_{W_N}^{X_C} e(p'(x) - p_n) dx$$
Densité de trous excédentaires  
dans la région neutre N  

$$Q_{Sp} = e(p'(0) - p_n) L_p \left[ \operatorname{coth}(\frac{d_n}{L_p}) - \frac{1}{sh(\frac{d_n}{L_p})} \right]$$

Capacité de diffusion ou de stockage

 L'expression précédente peut se mettre sous la forme:

$$Q_{Sp} = \tau_{(p)} J_P(W_N) \qquad \text{avec} \qquad \tau_{(p)} = \tau_P \left| 1 - \frac{1}{ch(\frac{d_n}{L_P})} \right|$$

 <u>L'expression du temps peut être simplifiée en fonction de</u> <u>la « géométrie » de la diode:</u>

 Cette étude dans la région N est valable dans la région P, et en final on obtient:

$$Q_S = Q_{Sn} + Q_{Sp} = \tau_{(n)}J_n(-W_P) + \tau_{(p)}J_p(W_N)$$
  
Soit à partir de :  $C_S = \frac{dQ_S}{dV}$ 

$$C_{S} = C_{Sn} + C_{Sp} = \frac{e}{kT} K(\tau_{(n)}I_{n} + \tau_{(p)}I_{p})$$

Facteur qui dépend de la géométrie

 $(2/3 \Leftrightarrow \text{courte})$  $(1/2 \Leftrightarrow \text{longue})$  307

#### Capacité de diffusion ou de stockage



## Jonction PN en commutation



#### Jonction PN en commutation





### Jonction PN en commutation

- Problème majeur dans les composants à porteurs minoritaires:
  - Expression du temps de stockage:

$$\tau_{sd} \cong \tau_p \left[ \ln(1 + \frac{I_f}{I_m}) - \ln(1 + \frac{I_f}{I_f + I_m}) \right]$$

• Expression du temps de descente

$$\tau_{f} \cong 2.3 \left[ \frac{\tau_{F} \delta + RC_{j}}{1 + \delta} \right] \text{ avec } \delta = \frac{I_{f}}{I_{f} + I_{m}}$$

## Schéma équivalent jonction pn



#### **Diode Tunnel – diode Backward**











 $E_V \_$  $E_{Fp}$  313

# **Diodes PIN**

- Dispos VLSI modernes <> très fort champ électrique
- Pb d'avalanche et effet de porteurs chauds
- Solutions:
  - Réduction du champ par augmentation de la ZCE
  - Incorporation d'une couche « non dopée » dite intrinsèque d'où le nom !

# **Diodes PIN**



# **Diodes PIN**

champ max (dans la zone intrinsèque)

$$E_m = -\frac{eN_A x_p}{\varepsilon_{Si}} = -\frac{eN_D (x_n - d)}{\varepsilon_{Si}}$$

Tension de diffusion ("built in potentiel")

$$V_{bi} = \frac{|E_m|}{2}(x_p + x_n + d) = \frac{|E_m|}{2}(W_d + d)$$

largeur de la ZCE

$$W_{d} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si}}{e} \frac{(N_{A} + N_{D})}{N_{A}N_{D}}} V_{bi} + d^{2} = \sqrt{W_{d0}^{2} + d^{2}}$$

capacité

champ électrique

$$\frac{C_T}{C_{T0}} = \frac{W_{d0}}{W_d} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{d^2}{W_{d0}^2}}} \qquad \frac{E_m}{E_{m0}} = \frac{W_d}{W_d + W_{d0}} = \sqrt{1 + \frac{d^2}{W_{d0}^2}} - \frac{d}{W_{d0}}$$